(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 18. September 2003 (18.09.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 03/077036 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7:

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP02/04846

G03F 7/20

(22) Internationales Anmeldedatum:

3. Mai 2002 (03.05.2002)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 102 10 899.4

8. März 2002 (08.03.2002)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): CARL ZEISS SEMICONDUCTOR MANUFAC-TURING TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; Carl-Zeiss-Strasse 22, 73447 Oberkochen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHUSTER, Karl-Heinz [DE/DE]; Rechbergweg 24, 89551 Königsbronn (DE).

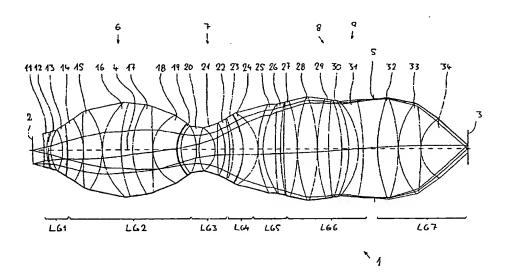
(74) Anwalt: MUSCHIK, Thomas; Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner, Kronenstrasse 30, 70174 Stuttgart (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: HIGH-APERTURE PROJECTION LENS

(54) Bezeichnung: PROJEKTIONSOBJEKTIV HÖCHSTER APERTUR



(57) Abstract: The invention relates to a purely refractive high aperture projection lens comprising a plurality of optical elements and a system shutter (5) arranged at a distance from the image plane. The optical element nearest to the image plane (3) of the projection lens is a plane-convex lens (34) having an incident surface which is essentially spherical and an exit surface which is essentially even. The size of the diameter of the plane-convex lens is at least 50 % of the size of the shutter diameter of the system shutter (5). Preferably, only positive lenses (32, 33, 34) are arranged between the system shutter (5) and the image plane (3). Said optical system enables high-aperture imaging at NA \geq 0.85, optionally at NA \geq 1.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]





(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Rechterchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Ein höchstaperturiges, rein refraktives Projektionsobjektiv mit einer Vielzahl optischer Elemente hat eine mit Abstand vor der Bildebene angeordnete Systemblende (5). Das der Bildebene (3) des Projektionsobjektivs nächste optische Element ist eine Plankonvexlinse (34) mit einer im wesentlichen sphärischen Eintrittsfläche und einer im wesentlichen ebenen Austrittsfläche. Die Plankonvexlinse hat einen Durchmesser, der mindestens 50% des Blendendurchmessers der Systemblende (5) beträgt. Vorzugsweise sind zwischen Systemblende (5) und Bildebene (3) nur Positivlinsen (32, 33, 34) angeordnet. Das optische System erlaubt Abbildungen bei höchsten Aperturen NA ≥ 0,85, gegebenenfalls bei NA ≥ 1.

WO 03/077036 PCT/EP02/04846

Beschreibung Projektionsobjektiv höchster Apertur

5

Die Erfindung bezieht sich auf ein Projektionsobjektiv zur Abbildung eines in der Objektebene des Projektionsobjektivs angeordneten Musters in die Bildebene des Projektionsobjektivs mit Ultraviolettlicht einer vorgegebenen Arbeitswellenlänge.

Photolithographische Projektionsobjektive werden seit mehreren Jahrzehnten zur Herstellung von Halbleiterbauelementen und anderen fein strukturierten Bauteilen verwendet. Sie dienen dazu, Muster von Photomasken oder Strichplatten, die nachfolgend auch als Masken oder Retikel bezeichnet werden, auf einen mit einer lichtempfindlichen Schicht beschichteten Gegenstand mit höchster Auflösung in verkleinerndem Maßstab zu projizieren.

20 Zur Erzeugung immer feinerer Strukturen in der Größenordnung 100nm oder darunter tragen vor allem drei parallel verlaufende Entwicklungen bei. Erstens wird versucht, die bildseitige numerische Apertur (NA) des Projektionsobjektivs über die derzeit erzielbare Werte hinaus in den Bereich von NA = 0,8 oder darüber zu vergrößern. Zweitens werden immer kürzere Arbeitswellenlängen von Ultraviolettlicht verwendet, vorzugsweise Wellenlängen von weniger als 260nm, beispielsweise 248nm, 193nm, 157nm oder darunter. Schließlich werden noch andere Maßnahmen zur Auflösungsvergrößerung genutzt, beispielsweise Beleuchtung. und/oder schräge phasenschiebende Masken Insbesondere die Verwendung phasenschiebender Masken erfordert 30 obskurationsfreie Systeme, d.h. Systeme ohne Abschattungen im Bildfeld. Systeme ohne Abschattungen im Bildfeld sind in der

Mikrolithographie generell zu bevorzugen, auch wenn Systeme mit Obskuration mit ansonsten hervorragenden optischen Eigenschaften verfügbar sind (z.B. DE 196 39 586 entsprechend US 6,169,627 B1).

5 Bei Erhöhung der Apertur deutlich über NA = 0,85 werden Grenzen bei der Winkelbelastbarkeit vor allem der bildnahen Linsen erreicht. Größere Aperturen nahe NA = 1 oder darüber werden als unpraktikabel angesehen, da davon ausgegangen werden muss, dass sich bei derart hohen Aperturen Rand- und Komastrahlen aufgrund von Totalreflexion weder aus einem Objektiv auskoppeln noch in die lichtempfindliche Schicht des Substrat einkoppeln lassen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Projektionsobjektiv zu schaffen, welches eine sehr hohe bildseitige numerische Apertur, ein für den praktischen Einsatz in Wafersteppern oder Waferscannern ausreichend großes Bildfeld sowie einen guten Korrektionszustand aufweist.

Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Projektionsobjektiv mit den Merkmalen von Anspruch 1. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben. Der Wortlaut sämtlicher Ansprüche wird durch Bezugnahme zum Inhalt der Beschreibung gemacht.

Gemäß einem Aspekt der Erfindung hat ein Projektionsobjektiv zur 25 Abbildung eines in der Objektebene des Projektionsobjektivs angeordneten Musters in die Bildebene des Projektionsobjektivs mit Ultraviolettlicht einer vorgegebenen Arbeitswellenlänge eine Vielzahl von optischen Elementen, die entlang einer optischen Achse angeordnet sind, sowie eine mit Abstand vor der Bildebene angeordnete 30 Systemblende mit einem Blendendurchmesser. Die der Bildebene nächste optische Gruppe mit Brechkraft ist eine Plankonvexgruppe mit einer im wesentlichen sphärischen Eintrittsfläche und einer im

WO 03/077036 PCT/EP02/04846

- 3 -

wesentlichen ebenen Austrittsfläche. Die Austrittsfläche ist die letzte optische Fläche des Systems und soll in der Nähe eines zu belichtenden Substrates, jedoch ohne Berührungskontakt zu diesem, angeordnet werden. Gegebenenfalls kann über ein Immersionsmedium, z.B. eine Flüssigkeit, ein optischer Kontakt vermittelt werden. Die Plankonvexgruppe hat einen Durchmesser, der mindestens 50% des Blendendurchmessers beträgt. Vorzugsweise kann der Durchmesser der Plankonvexgruppe sogar mehr als 60% oder mehr als 70% des Blendendurchmessers beträgen.

10

Die Systemblende im Sinne dieser Anmeldung ist der Bereich nahe der Bildebene, in dem der Hauptstrahl der Abbildung die optische Achse schneidet. Eine Blende zur Begrenzung und gegebenenfalls Verstellung der genutzten Apertur kann im Bereich der Systemblende angeordnet sein. Bei Systemen mit mindestens einem Zwischenbild existiert mindestens eine weitere Blendenebene mit größerem Abstand von der Bildebene.

Durch die oben genannten Maßnahmen ist es möglich, höchste 20 bildseitige numerische Aperturen NA ≥ 0,85 zu realisieren, wobei die numerische Apertur sogar NA = 1 oder mehr betragen kann, = 1,1. Damit sind bei beispielsweise NA konventionell beherrschbaren Arbeitswellenlängen. beispielsweise bei Strukturbreiten in der Größenordnung von 50nm gut abzubilden. Hohe 25 Aperturen, insbesondere im Bereich von NA = 1 oder darüber, erfordern spezielle Maßnahmen, um die Flächenbelastung der optischen Flächen insgesamt und insbesondere die Flächenbelastung im Bereich zwischen der Systemblende und der Bildebene zu beherrschen. In diesem Bereich dürfen keine zu hohen bauteilbezogenen Aperturen entstehen, da bei sehr schrägem Lichteinfall ein Großteil des auftreffenden Lichtes nicht mehr durch die transparenten optischen Elemente gelangen und somit nicht mehr zur Bildentstehung beitragen kann. Wird als bildnächste

brechende Gruppe eine Plankonvexgruppe verwendet, die axial so dick ist, dass deren Durchmesser mehr als die Hälfte des Blendendurchmessers erreicht, so hat die stark gewölbte Eintrittsfläche im Vergleich zu herkömmlichen Linsen eine ungewöhnlich große Dimension. Bei hoher Öffnung der Linsenfläche ist ein langer Radius der Eintrittsfläche anzustreben, da damit die Feldbelastung abnimmt. Je länger der Radius der letzten Eintrittsfläche vor der Bildebene ist, desto kleiner ist das relative Feld und desto kleiner sind damit auch die Damit wird es möglich, induzierten Feldaberrationen. vor der Plankonvexlinse auf geeignete Weise erzeugte hohe Strahlaperturen aberrationsarm und bei vertretbaren Lichtverlusten bis zum Wirkort in der Bildebene zu übertragen.

Die Plankonvexgruppe wird bei einer bevorzugten Weiterbildung durch 15 eine einzelne, einstückige Plankonvexlinse gebildet. Es ist auch möglich, die Plankonvexgruppe in Form einer geteilten Plankonvexlinse auszuführen, deren Teile bevorzugt aneinander angesprengt sind. Die Teilung kann entlang einer ebenen oder gekrümmten Teilungsfläche erfolgen. Eine Teilung ermöglicht es insbesondere, den bildfeldnahen Teil 20 Plankonvexgruppe, in welchem besonders Strahlungsenergiedichten auftreten, aus einem besonders strahlungsresistenten Material herzustellen, beispielsweise Kalziumfluorid, während weniger strahlungsbelastete Bereiche aus einem anderen Material, beispielsweise synthetischem Quarzglas, 25 hergestellt sein können. Als bildnächstes Element der Plankonvexgruppe kann gegebenenfalls eine planparallele Abschlussplatte vorgesehen sein. Diese ist vorzugsweise an das vorhergehenden optische Element angesprengt. In engen Grenzen ist es auch möglich, die Plankonvexgruppe in gesonderte Linsenelemente 30 aufzuspalten, zwischen denen mindestens bereichsweise ein geringer Luftabstand bestehen kann, der jedoch deutlich unterhalb eines Millimeters liegen sollte. Die Radien zum Luftspalt sollten so gekrümmt WO 03/077036

sein, dass keine Totalreflexion stattfindet. Vorzugsweise bleibt die Winkelbelastung dabei je nach Winkelbelastbarkeit der dünnen Entspiegelungsschicht kleiner als sin u´von 0,85 bis 0,95.

PCT/EP02/04846

5 Gemäß einem anderen Aspekt der Erfindung ist es besonders günstig, wenn zwischen der Systemblende und der Bildebene nur Linsen mit positiver Brechkraft angeordnet sind, gegebenenfalls zuzüglich einer oder mehrerer planparalleler, transparenter Platten. Beispielsweise kann zwischen der Systemblende und der Plankonvexgruppe mindestens eine bikonvexe Positivlinse angeordnet sein. Günstiger sind mindestens 10 zwei, insbesondere genau zwei bikonvexe Positivlinsen. Bei einer bevorzugten Ausführungsform sind einem plankonvexen Meniskus zwei Positivlinsen vorangestellt, die den wesentlichen Anteil der Systembrechkraft bereitstellen. Dadurch, dass diese dicht an der 15 Systemblende sitzen und im großen Durchmesser arbeiten können, ist auch hier eine sehr kleine relative Feldbelastung erzielbar. Dies ergibt eine sehr einfache und effiziente Auslegung eines Projektionsobjektivs bezüglich des Bereichs hinter der Systemblende. Günstig ist es zwischen Systemblende die und Bildebene demnach. wenn 20 angeordnete letzte Linsengruppe maximal vier brechkraftbehaftete optische Elemente aufweist, idealerweise nur drei Linsen, die vorzugsweise jeweils Positivlinsen sind. Linsen mit negativer Brechkraft können vorgesehen sein, solange deren Brechkraft gering gegenüber der Gesamtbrechkraft der zwischen Systemblende und Bildebene 25 angeordneten Linsengruppe ist. Zusätzlich können planparallele Platten vorgesehen sein.

Eine für eine hohe bildseitige numerische Apertur günstige Brechkraftverteilung zeichnet sich dadurch aus, dass die zwischen Systemblende und Bildebene angeordnete letzte Linsengruppe vorteilhafterweise eine Brennweite hat, die weniger als 20% oder 17%, insbesondere weniger als 15% der Baulänge des Projektionsobjektivs

PCT/EP02/04846

WO 03/077036

-6-

beträgt. Als Baulänge wird hier der axiale Abstand zwischen der Objektebene und der hierzu optisch konjugierten Bildebene bezeichnet. Der Abstand zwischen Systemblende und Bildebene beträgt vorzugsweise weniger als 25%, insbesondere weniger als 22% der Baulänge und/oder weniger als ca. 95%, 90% oder 86% des Blendendurchmessers. Insgesamt ist demnach eine sehr bildnahe Lage der Systemblende günstig. Dabei kann die Blende real oder gleichwertig der konjugierte Ort der realen Blende bei Vorhandensein eines Zwischenbildes sein.

10

Erfindungsgemäße Projektionsobjektive können katadioptrisch oder dioptrisch aufgebaut sein und sollen obskurationsfrei abbilden. Bevorzugt sind rein refraktive, also dioptrische Projektionsobjektive, bei denen alle mit Brechkraft behafteten optischen Komponenten aus transparentem Material bestehen. Bei einem Beispiel handelt es sich um ein Ein-Taillensystem mit einem objektnahen Bauch, einem bildnahen Bauch und einer dazwischenliegenden Taille, in deren Bereich der Strahlendurchmesser vorzugsweise weniger als ca. 50% des maximalen Strahldurchmessers im Bereich eines der Bäuche beträgt.

20

Die Systeme können so aufgebaut werden, dass alle transparenten optischen Elemente aus dem gleichen Material gefertigt sind. Bei einer für eine Arbeitswellenlänge von 193nm ausgelegten Ausführungsform wird für alle Linsen synthetisches Quarzglas verwendet. Auch Ausführungsformen für 157nm, bei denen alle Linsen aus Kalziumfluorid oder einem anderen Fluoridkristallmaterial bestehen, sind möglich. Auch Kombinationen mehrerer unterschiedlicher Materialien sind möglich, beispielsweise um die Korrektur von Farbfehlern zu erleichtern oder um Compaction zu verringern. Beispielsweise kann bei 193nm das synthetische Quarzglas durch ein Kristallmaterial, z.B. Kalziumfluorid ersetzt werden.

Im Rahmen der Erfindung sind höchstaperturige Projektionsobjektive. insbesondere auch rein refraktive Projektionsobjektive möglich, bei denen die bildseitige numerische Apertur NA ≥ 0,85 ist. Sie beträgt vorzugsweise mindestens 1 und hat bei einer später näher erläuterten 5 Ausführungsform einen Wert NA = 1,1. Trotz dieser hohen numerischen Aperturen ist eine Einkopplung von ausreichend Lichtenergie in das zu belichtende Substrat über einen gasgefüllten Spalt möglich, wenn ein ausreichend geringer bildseitiger Arbeitsabstand eingehalten wird. Dieser liegt bei bevorzugten Ausführungsformen unterhalb des Vierfachen der verwendeten Arbeitswellenlänge, insbesondere unterhalb der Arbeitswellenlänge. Besonders günstig ist es. Arbeitsabstand weniger als die Hälfte der Arbeitswellenlänge beträgt, beispielsweise weniger als ein Drittel, ein Viertel oder ein Fünftel der Arbeitswellenlänge. Bei diesen kurzen Arbeitsabständen kann eine 15 Abbildung im optischen Nahfeld erfolgen, bei der evaneszente Felder, die in unmittelbarer Nähe der letzten optischen Fläche des Abbildungssystems existierten, zur Abbildung genutzt werden. Die Projektionsobjektive sind auch für die Immersionslithographie tauglich, bei der der Raum zwischen der Austrittsfläche des Objektivs und dem 20 Substrat mit einem Immersionsfluid mit geeigneter Brechzahl und ausreichender Transmission für die verwendete Wellenlänge ausgefüllt ist. Geeignete Immersionsflüssigkeiten können z.B. hauptsächlich die Elemente H, F, C oder S enthalten. Auch deionisiertes Wasser ist verwendbar.

25

Trotz dieser extremen Werte für numerische Apertur und Arbeitsabstand sind Dank der Erfindung Objektive mit einem sehr großen, für die praktische Lithographie ausreichenden Bildfelddurchmesser möglich, der bei bevorzugten Ausführungsformen größer als ca. 10mm, insbesondere größere als ca. 20mm ist und/oder mehr als 1%, insbesondere mehr als 1,5% der Baulänge des Projektionsobjektivs

und/oder mehr als 1%, insbesondere mehr als 5% des größten Linsendurchmessers betragen kann.

Bevorzugte Projektionsobjektive zeichnen sich durch eine Anzahl günstiger konstruktiver und optischer Merkmale aus, die alleine oder in Kombination miteinander für die Eignung des Objektivs für die höchstauflösende Mikrolithographie, insbesondere im optischen Nahfeld und für die Immersionslithographie förderlich sind.

10 Im Bereich der Systemblende ist vorzugsweise mindestens eine asphärische Fläche angeordnet. Vorzugsweise kommen hinter den Blende dicht aufeinander folgend mehrere Flächen mit Asphären. Insbesondere kann zwischen Systemblende und Bildebene mindestens eine doppelasphärische Linse vorgesehen sein, die bevorzugt eine Bikonvexlinse ist. Somit kann auch im Bereich zwischen Taille und Bildebene, d.h. im letzten Bauch, mindestens eine doppelsphärische Bikonvexlinse günstig sein. Es kann weiter günstig sein, wenn die letzte optische Fläche vor der Systemblende und die erste optische Fläche nach der Systemblende asphärisch ist. Hier können insbesondere asphärische Flächen mit von der Blende gegenüberliegende 20 wegweisender Krümmung vorgesehen sein. Die hohe Anzahl von asphärischen Flächen im Bereich der Systemblende ist günstig für die Korrektion der sphärischen Abberation und wirkt sich günstig auf die Einstellung der Isoplanasie aus.

25

Im Bereich unmittelbar vor der Systemblende ist vorzugsweise mindestens eine Meniskuslinse mit objektseitiger Konkavfläche vorgesehen. Bei höheren Aperturen können mindestens zwei solcher Menisken, die aufeinander folgen, günstig sein, welche positive oder negative Brechkraft haben können. Bei sehr hohen Öffnungswinkeln von NA ≥ 1,0 ist eine Zweiergruppe derartiger Menisken bevorzugt, bei der ein Meniskus mit negativer Brechkraft auf einen Meniskus mit positiver

Brechkraft folgt. Die negative Brechkraft ist vorzugsweise so groß, dass im Strahlbündel eine geringfügige Querschnittsverengung (Hilfstaille) auftreten kann.

Eine Meniskengruppe mit einem Positiv-Meniskus und einem dahinter liegenden Negativ-Meniskus, bei der die Krümmungsmittelpunkte aller optischen Flächen objektseitig bzw. retikelseitig liegen, kann auch unabhängig von den sonstigen Merkmalen der Erfindung bei anderen Projektionsobjektiven vorteilhaft sein, insbesondere direkt vor einer Blende im Bereich großer Strahldurchmesser, wobei die Blende eine physikalische Blende zur Bündelquerschnittsveränderung oder eine konjugierte Blende sein kann.

Es hat sich weiterhin als vorteilhaft herausgestellt, wenn zwischen der 15 Taille und der Systemblende mindestens eine Meniskuslinse mit negativer Brechkraft und bildwärts gerichteter Konkavfläche angeordnet ist. Besonders günstig sind häufig mindestens zwei aufeinander folgende, derartige Meniskuslinsen, deren Krümmungsmittelpunkte bildseitig liegen. Vorteilhaft ist es dabei, wenn die Brechkraft des ersten, 20 objektseitigseitigen Meniskus um mindestens 30% stärker ist als bildseitigen Meniskus der des darauffolgenden, diejenige Meniskengruppe.

Weiterhin kann es günstig sein, wenn zwischen der Taille und der 25 Systemblende in der Nähe der Taille mindestens eine Positiv-Meniskuslinse mit objektseitiger Konkavfläche angeordnet ist. Auch hier können statt einer derartigen Meniskuslinse mehrere, beispielsweise zwei, aufeinanderfolgende Linsen dieses Typs vorgesehen sein.

Besonders vorteilhaft sind Ausführungsformen, bei denen zwischen Taille und Systemblende in dieser Reihenfolge mindestens eine Meniskuslinse mit objektseitiger Konkavfläche und dahinter mindestens WO 03/077036 PCT/EP02/04846

- 10 -

eine Meniskuslinse mit bildseitiger Konkavfläche angeordnet ist. Vorzugsweise sind jeweils zwei aufeinanderfolgende Menisken der jeweiligen Krümmungen vorgesehen. Die der Taille zugewandten Meniskuslinsen haben vorzugsweise positive, die der Bildebene zugewandten Menisken vorzugsweise negative Brechkraft. Im Bereich zwischen diesen Linsen bzw. Linsengruppen findet somit ein Wechsel in der Lage der Krümmungsmittelpunkte von Menisken statt.

Im Bereich der Taille sind bevorzugt mehrere Negativlinsen aufeinander folgend angeordnet, bei bevorzugten Ausführungsformen sind es mindestens zwei, vorzugsweise drei Negativlinsen. Diese tragen die Hauptlast der Petzvalkorrektur.

Am objektseitigen Eingang des Systems beim Eintritt in den ersten Bauch sind wenigstens zwei Negativlinsen vorteilhaft, um das vom Objekt kommende Strahlbündel aufzuweiten. Drei oder mehr derartiger Negativlinsen sind bevorzugt. Bei hohen Eingangsaperturen von mehr als 0,2 ist es günstig, wenn auf mindestens einer der ersten Linsen mindestens eine asphärische Fläche vorgesehen ist. Vorzugsweise hat jede der eingangsseitigen Negativlinsen mindestens eine asphärische Fläche.

Hinter dieser Eingangsgruppe folgt bevorzugt eine Linsengruppe mit starker positiver Brechkraft, welche den ersten Bauch der Strahlführung darstellt. In dieser Gruppe kann im Bereich großer Strahlhöhen im Nahbereich der Objektebene mindestens eine Meniskuslinse mit positiver Brechkraft und bildseitigen Konkavflächen günstig sein. Bei einem derartigen Meniskus, dessen Krümmungsmittelpunkte bildseitig liegen, hat die zum Bild gewandte Austrittsseite bevorzugt eine relativ starke Krümmung, deren Radius beispielsweise kleiner als 50% der Baulänge des Projektionsobjektivs sein kann.

10

Die vorstehenden und weiteren Merkmale gehen außer aus den Ansprüchen auch aus der Beschreibung und der Zeichnung hervor, wobei die einzelnen Merkmale jeweils für sich alleine oder zu mehreren in Form von Unterkombinationen bei einer Ausführungsform der Erfindung und auf anderen Gebieten verwirklicht sein und vorteilhafte sowie für sich schutzfähige Ausführungen darstellen können.

Fig. 1 ist ein Linsenschnitt durch eine Ausführungsform eines refraktiven Projektionsobjektivs, das für 193nm Arbeitswellenlänge ausgelegt ist.

Bei der folgenden Beschreibung der bevorzugten Ausführungsform bezeichnet der Begriff "optische Achse" eine gerade Linie durch die Krümmungsmittelpunkte der sphärischen optischen Komponenten bzw. 15 durch die Symmetrieachsen von asphärischen Elementen. Richtungen und Abstände werden als bildseitig, waferseitig oder bildwärts beschrieben, wenn sie in Richtung der Bildebene bzw. des dort befindlichen, zu belichtenden Substrats gerichtet sind und als objektseitig, retikelseitig oder objektwärts, wenn sie in Bezug auf die 20 optische Achse zum Objekt gerichtet sind. Das Objekt ist in den Beispielen eine Maske (Retikel) mit dem Muster einer integrierten Schaltung, es kann sich aber auch um ein anderes Muster, beispielsweise eines Gitters handeln. Das Bild wird in den Beispielen auf einem als Substrat dienenden, mit einer Photoresistschicht dienenden 25 Wafer gebildet, jedoch sind auch andere Substrate beispielsweise Elemente für Flüssigkristallanzeigen oder Substrate für optische Gitter. Die angegebenen Brennweiten sind Brennweiten bezüglich Luft.

30 In Fig. 1 ist ein charakteristischer Aufbau eines erfindungsgemäßen, rein refraktiven Reduktionsobjektivs 1 gezeigt. Es dient dazu, ein in einer Objektebene 2 angeordnetes Muster eines Retikels oder dergleichen in

PCT/EP02/04846

eine zur Objektebene konjugierte Bildebene 3 in reduziertem Maßstab ohne Obskurationen bzw. Abschattungen im Bildfeld abzubilden, beispielsweise im Maßstab 5 : 1. Es handelt sich um ein rotationssymmetrisches Ein-Taillensystem, dessen Linsen entlang einer senkrecht zur Objekt- und Bildebene stehenden optischen Achse 4 angeordnet sind und einen objektseitigen Bauch 6, einen bildseitigen Bauch 8 sowie eine dazwischenliegende Taille 7 bilden. Innerhalb des zweiten Bauches 8 ist eine kleine Hilfs-Taille 9 nahe vor der Systemblende 5 ausgebildet. Die Systemblende 5 liegt im bildnahen Bereich großer Strahldurchmesser.

Die Linsen können in mehrere aufeinanderfolgende Linsengruppen mit spezifischen Eigenschaften und Funktionen eingeteilt werden. Eine der Objektebene 2 folgende erste Linsengruppe LG1 am Eingang des 15 Projektionsobjektivs hat insgesamt negative Brechkraft und dient der Aufweitung des vom Objektfeld kommenden Strahlbündels. Eine darauffolgende zweite Linsengruppe LG2 mit insgesamt positiver Brechkraft bildet den ersten Bauch 6 und führt den Strahl vor der nachfolgenden Taille 7 wieder zusammen. Im Bereich der Taille 7 befindet sich eine dritte Linsengruppe LG3 mit negativer Brechkraft. Dieser folgt eine aus Positiv-Meniskuslinsen bestehende Linsengruppe 4 positiver Brechkraft, der eine aus Negativ-Meniskuslinsen bestehende fünfte Linsengruppe LG5 mit negativer Brechkraft folgt. Die darauffolgende Linsengruppe LG6 mit positiver Brechkraft führt die 25 Strahlung zur Systemblende 5. Hinter dieser liegt die siebte und letzte Linsengruppe LG7, die aus drei Einzellinsen mit positiver Brechkraft besteht und den Hauptbeitrag zur Erzeugung der sehr hohen bildseitigen numerischen Apertur von NA = 1,1 leistet. Für diese gilt: NA = n * sin u', wobei n die Brechzahl des letzten optischen Mediums (z.B. 30 eines Immersionsfluids) und u' der halbe bildseitige Aperturwinkel ist.

10

15

Die erste Linsengruppe LG1 eröffnet mit drei Negativlinsen 11, 12, 13, die in dieser Reihenfolge eine bikonkave Negativlinse 11 mit 12 Negativ-Meniskuslinse mit Eintrittsseite, eine asphärischer bildseitigem Krümmungsmittelpunkt und asphärischer Eintrittsseite und objektseitigem mit 13 Negativ-Meniskuslinse 5 eine Krümmungsmittelpunkt und asphärischer Austrittsseite umfasst. Bei der vorliegenden hohen Eingangsapertur von 0,2125 sollte auf wenigstens einer der ersten beiden Linsen 11, 12 mindestens eine asphärische Fläche vorgesehen sein, um die Erzeugung von Abberationen in diesem Bereich zu begrenzten. Vorzugsweise ist, wie im vorliegenden Beispiel, an jeder der drei Negativlinsen (mindestens) eine asphärische Fläche vorgesehen.

Die zweite Linsengruppe LG2 hat mit geringem Luftabstand hinter der ersten Linsengruppe LG1 eine Positivletzten Linse 13 der mit objektseitigem Krümmungsmittelpunkt, eine Meniskuslinse 14 objektseitigem Positiv-Meniskuslinse 15 mit weitere Krümmungsmittelpunkt, eine Positiv-Meniskuslinse 16 mit bildseitigem Krümmungsmittelpunkt, eine weitere Positivlinse 17 mit nahezu ebener mit bildseitigem Positiv-Meniskuslinse 18 Austrittsseite, eine 20 brechkraftarme Flächen sowie eine Krümmungsmittelpunkt der Meniskuslinse 20 gleicher Krümmungsrichtung mit nahezu parallelen Linsenflächen. Die nur schwach gekrümmte Eintrittsseite der Linse 15, die ebenfalls nur schwach gekrümmte Austrittseite der Linse 17 und die Austrittsseite der letzten Meniskuslinse 20 sind asphärisch. Diese zweite Linsengruppe LG2 stellt den ersten Bauch 6 des Objektivs dar. Eine Besonderheit bildet die beim größten Durchmesser angeordnete Positiv-Meniskuslinse 16, deren Krümmungsmittelpunkte bildseitig liegen. Der Radius der Austrittsfläche diese Linse 16 hat einen Wert, der kleiner als die Hälfte des Objekt-Bildabstandes ist. Diese Linsengruppe dient vor allem der Petzvalkorrektur, der Verzeichnungs-Telezentriekorrektur und der Bildfeldkorrektur außerhalb der Hauptschnitte.

10

15

30

Die dritte Linsengruppe LG3 besteht aus drei Negativ-Meniskuslinsen 20, 21, 22, deren Grenzflächen jeweils sphärisch sind. Diese Linsengruppe trägt die Hauptlast der Korrektur der Bildfeldkrümmung und ist so gestaltet, dass trotz der hohen Systemapertur von NA = 1,1 die maximalen Inzidenzwinkel der auf die Linsenflächen treffenden Strahlen unterhalb ca. 60° bzw. der Sinus der Inzidenzwinkel jeweils unterhalb 0,85 liegt. Die erste Negativlinse 20 der dritten Gruppe ist bevorzugt eine stark bikonkave Linse, so dass die Haupttaille 7 mit stark gekrümmten Flächen eröffnet.

Die der Taille 7 folgende vierte Linsengruppe LG4 besteht aus zwei Positiv-Meniskuslinsen 23, 24 mit bildseitigen Konkavflächen, wobei die Austrittsseite der eingangsseitigen Meniskuslinse 23 asphärisch, die übrigen Flächen sphärisch sind. Bei anderen Ausführungsformen kann an dieser Stelle auch nur einziger Positiv-Meniskus entsprechender Krümmung vorgesehen sein.

Die darauffolgende fünfte Linsengruppe LG5 hat ebenfalls zwei Meniskuslinsen 25, 26, jedoch haben diese jeweils negative Brechkraft und die konkaven Flächen sind zum Bildfeld 3 gerichtet. Gegebenenfalls kann an dieser Stelle auch nur ein negativer Meniskus vorgesehen sein, dessen Krümmungsmittelpunkt waferseitig liegt. Es hat sich als günstig herausgestellt, wenn die negative Brechkraft des objektseitigen, Negativ-Meniskus 25 mindestens 30% stärker ist als die des 25 darauffolgenden Meniskus 26. Eine solche Gruppe mit mindestens einem negativen Meniskus ist für die Funktion des Ein-Taillensystems ein zentrales Korrektionselement, um elegant außeraxiale Bildfehler zu korrigieren. Insbesondere wird dadurch ein kompaktes Design mit relativ geringen Linsendurchmessern ermöglicht.

Besonders wichtig ist, dass in dem der Taille 7 folgenden Eingansbereich des zweiten Bauches 8 ein Wechsel in der Lage der Krümmungsmittelpunkte zwischen Menisken der vierten Linsengruppe LG4 und der fünften Linsengruppe LG5 stattfindet. Dadurch kann erreicht werden, dass schiefe sphärische Aberration bei extremer Apertur geglättet werden kann.

Die sechste Linsengruppe LG6 beginnt mit einer Abfolge von Positiv-Linsen 27, 28, 29, 30, wobei es sich als günstig herausgestellt hat, wenn mindestens zwei dieser Linsen Bikonvexlinsen sind, wie die am Eingang der sechsten Linsengruppe unmittelbar aufeinanderfolgenden Linsen 27, 28 mit jeweils sphärischen Linsenflächen. Im Beispiel folgt auf die Bikonvexlinsen 27, 28 eine schwach positive Meniskuslinse 29 mit bildseitiger Konkavfläche.

15

Am Ausgang der sechsten Linsengruppe LG6 unmittelbar vor der Systemblende 5 kommt eine Meniskengruppe mit zwei Meniskuslinsen 30, 31, deren Krümmungsmittelpunkte alle retikelseitig bzw. objektseitig liegen. An dieser Stelle könnte insbesondere bei Objektiven mit 20 niedrigeren Aperturen auch nur eine entsprechende Meniskuslinse mit positiver oder negativer Brechkraft vorgesehen sein. Bei der gezeigten sehr hohen Apertur von NA ≥ 1 ist die gezeigte Zweiergruppe 30, 31 bevorzugt, wobei die eingangsseitige Meniskuslinse 30 bevorzugt positive und die darauffolgende Meniskuslinse 31 bevorzugt negative Brechkraft hat. Vorteilhafterweise ist deren negative Brechkraft so groß, dass im Strahlengang eine leichte Einschnürung in Form einer Hilfs-Taille 9 entsteht. Hierdurch kann erreicht werden, dass schiefe sphärische tangential zur schiefen sphärischen sagital günstig austariert werden kann.

30

Die zwischen Systemblende 5 und Bildebene 3 angeordnete siebte Linsengruppe LG7 stellt eine weitere Besonderheit erfindungemäßer

WO 03/077036 PCT/EP02/04846

- 16 -

Projektionsobjektive dar. Besonders in diesem Bereich sind spezielle Maßnahmen erforderlich, um die Flächenbelastung der optischen Flächen insgesamt so zu beherrschen, dass eine aberrationsarme Abbildung bei ausreichender Transmission des Gesamtobjektivs 5 erzielbar ist. Hierzu sollte zwischen Blende 5 und Wafer 3 dafür gesorgt werden, dass im Bauteil keine Aperturen entstehen, die als Bauteil gegen Luft eine Apertur nahe 1 erreichen. Ein wesentlicher Beitrag zur Erreichung dieses Zieles wird hier dadurch geschaffen, dass unmittelbar vor der Bildebene 3 als letztes optisches Element eine Plankonvexlinse 10 34 mit sphärischer Eintrittsfläche und ebener Austrittsfläche angeordnet ist. Diese ist so dick, dass ihr Durchmesser mehr als die Hälfte des Durchmessers der Systemblende 5 beträgt, idealerweise sogar mehr als 60% oder 70% dieses Wertes. Anzustreben ist somit ein möglichst langer Radius mit hoher Öffnung dieser, vorzugsweise sphärischen, Eintrittsfläche. Dieser lange Radius ist anzustreben, da dadurch die Feldbelastung der Eintrittsfläche abnimmt. Je länger der Radius ist, desto kleiner ist das relative Feld und damit die induzierten Feldaberrationen. Die Eintrittsfläche kann auch asphärisch sein.

bildnahe Plankonvexgruppe, die hier durch ein einzelnes, Die einstückiges Linsenelement 34 gebildet wird, hat brechende Wirkung. Dies ist daran erkennbar, dass die Eintrittsfläche nicht konzentrisch zur Bildfeldmitte angeordnet ist, weil der Radius sich von der Linsendicke unterscheidet. Bevorzugt sind axial langgestreckte Linsen dieses Typs, bei denen der Krümmungsmittelpunkt der Eintrittsfläche innerhalb der 25 Linse liegt. Plankonvexgruppen bzw. Plankonvexlinsen dieser Art wesentlich halbkugeligen unterschieden sich daher von Plankonvexlinsen, bei denen der Radius im wesentlichen ihrer Dicke entspricht und die beispielsweise in der Mikroskopie zur Verbesserung der Einkopplung des Lichtes in das Mikroskopobjektiv genutzt werden und selbst keine brechende Eigenschaften haben dürfen.

WO 03/077036 PCT/EP02/04846

- 17 -

Dem Plankonvexmeniskus 34 sind bei der gezeigten Ausführungsform zwei sehr große Positivlinsen 32, 33 vorangestellt, die den wesentlichen Beitrag zur Systembrechkraft bereitstellen. Dadurch, dass sie dicht hinter der Blende im Bereich großer Strahldurchmesser sitzen, ist auch 5 hier die relative Feldbelastung minimiert. Das Beispiel zeigt somit eine sehr einfach und effiziente Auslegung eines für höchste Aperturen geeigneten lithographischen Objektivs bezüglich des Bereichs hinter der Systemblende. Der Plankonvexmeniskus 34 greift mit geringer Brechkraft das von den Positivlinsen 32, 33 kommende, konvergente Büschel in Luft bzw. einem anderen geeignetem gasförmigen Medium innerhalb des Projektionsobjektivs auf, um es in die lichtempfindliche weiterzuleiten. Substrats Günstig sind somit des Schicht Ausführungsformen, bei denen zwischen Blende 5 und Wafer ausschließlich positive Linsen stehen, wobei zusätzlich allenfalls noch eine oder mehrere planparallele Platten vorgesehen sein können. Auch eine möglichst niedrige Anzahl optischer Flächen in diesem Bereich ist günstig, da jede Fläche auch bei guter Entspiegelung Reflexionsverluste verursacht. Die Linsenanzahl sollte hier vier oder weniger betragen, wobei wiederum planparallele Platten optional vorgesehen sein können.

20

Weitere vorteilhafte Maßnahmen bestehen darin, dass im Bereich der Blende, insbesondere dicht hinter dieser, Flächen mit Asphären sich in einer Linse sein sollten. Diese können vorgesehen gegenüberstehen, wie es im Falle der bikonvexen, doppelt-asphärischen Positivlinse 32 der Fall ist. Günstig ist weiterhin, wenn sowohl unmittelbar vor der Blendenebene, als auch unmittelbar dahinter eine asphärische Fläche vorgesehen ist. Im Beispielsfall sind dies die Austrittsfläche des Negativ-Meniskus 31 und die Eintrittsfläche der bikonvexen Positivlinse 32. Die hohe Anzahl von Asphären im Bereich um die Systemblende 5 dient im Beispielfall vor allem der Korrektur der sphärischen Abberation (Zernike-Koeffizienten Z9, Z16, Z25, Z26, Z36,

Z49) sowie der Einstellung der Isoplanasie, also der Korrektur des aperturbehafteten Abbildungsmaßstabes.

In Tabelle 1 ist die Spezifikation des Designs in bekannter Weise in tabellarischer Form zusammengefasst. Dabei gibt Spalte 1 die Nummer einer brechenden oder auf andere Weise ausgezeichneten Fläche, Spalte 2 den Radius r der Fläche (in mm), Spalte 3 den als Dicke bezeichneten Abstand d der Fläche zur nachfolgenden Fläche (in mm), Spalte 4 das Material der optischen Komponenten und Spalte 5 die Brechzahl bzw. den Brechungsindex des Materials des Bauelementes an, welches der Eintrittsfläche folgt. In Spalte 6 sind die nutzbaren, freien Radien bzw. der halbe freie Durchmesser der Linsen (in mm) angegeben.

15 Bei der Ausführungsform sind dreizehn der Flächen, nämlich die Flächen 2, 4, 7, 10, 15, 19, 27, 32, 41, 43, 45, 46 und 48 asphärisch. Tabelle 2 gibt die entsprechenden Asphärendaten an, wobei sich die asphärischen Flächen nach folgender Vorschrift berechnen:

$$p(h)=[((1/r)h^2)/(1+SQRT(1-(1+K)(1/r)^2h^2)]+C1*h^4+C2*h^6+...$$

Dabei gibt der Kehrwert (1/r) des Radius die Flächenkrümmung und h den Abstand eines Flächenpunktes von der optischen Achse an. Somit gibt p(h) die sogenannten Pfeilhöhe, d.h. den Abstand des Flächenpunktes vom Flächenscheitel in z-Richtung, d.h. in Richtung der optischen Achse. Die Konstanten K, C1, C2, ... sind in Tabelle 2 wiedergegeben.

20

Das mit Hilfe dieser Angaben reproduzierbare optische System 1 ist für eine Arbeitswellenlänge von ca. 193nm ausgelegt, bei der das für alle Linsen verwendete, synthetisches Quarzglas einen Brechungsindex n = 1,56029 hat. Die bildseitige numerische Apertur beträgt 1,1. Das Objektiv hat eine Baulänge (Abstand zwischen Bildebene und

Objektebene) von 1297mm. Bei einer Bildgröße von 22mm wird ein Lichtleitwert (Produkt aus numerischer Apertur und Bildgröße) von 24,1mm erreicht. Der bildseitige Arbeitsabstand, d.h. der Abstand zwischen der ebenen Austrittsfläche des letzten optischen Elements 34 und der Bildebene 3 ist nicht gesondert aufgeführt. Es kann z.B. 20 bis 50nm betragen. Dadurch ist das Projektionsobjektiv für die Nahfeld-Lithographie geeignet.

Möchte man an Stelle der Nahfeld-Lithographie Immersionslithographie betreiben, so ist dies durch geringfügige Modifikationen leicht möglich. Hat das Immersionsmedium im wesentlichen die gleiche Brechzahl wie das letzte optische Element des Objektivs (das beispielsweise aus Glas oder Kristall besteht), so wird der Festkörper zur Erzielung eines größeren Abstandes zur Bildebene gekürzt und der entstehende größere Zwischenraum durch das Immersionsmedium, z.B. deionisiertes Wasser gefüllt. Weicht der Brechungsindex des Immersionsmediums von demjenigen der letzten optischen Komponente ab, werden beide Dicken bestmöglich aufeinander abgestimmt. Gegebenenfalls ist eine sphärische Nachkorrektur günstig, die beispielsweise mit Hilfe geeigneter Manipulatoren an einem oder mehreren Linsenelementen beispielsweise durch Verstellung von Luftabständen durchgeführt werden kann. Es kann auch günstig sein, dass hier beispielhaft dargestellt Design leicht zu modifizieren.

Damit ist ein Projektionsobjektiv geschaffen, das bei einer Arbeitswellenlänge von 193nm arbeitet, mit Hilfe konventioneller Techniken für Linsenherstellung und Beschichtungen hergestellt werden kann und eine Auflösung von Strukturen deutlich unterhalb 100nm erlaubt. Viele einzeln oder in Kombination nützliche, konstruktive Maßnahmen und der neuartige Aufbau des Bereichs zwischen Blende 5 und Bildebene 3 ermöglichen eine Gesamtapertur im zu belichtenden Medium von 1,1 bei relativ kleinen Flächenbelastungen der optischen

25

Flächen innerhalb des Projektionsobjektivs. Strukturbreiten im Bereich von 50nm können trotz der riesigen Apertur von 1,1 hervorragend dargestellt werden. Deutlich wird dies an geringen Queraberrationswerten und an einem Wellenfront-RMS-Wert von 2,6mλ bei 193nm über alle Bildhöhen.

Das vorgestellte Beispiel bietet weitere Entwicklungsmöglichkeiten in Richtung höherer Apertur und/oder geringerer Zahl der Grenzflächen. Beispielsweise können einige paarweise benachbarte Linsen zu jeweils 10 einer einzigen Linse zusammengefasst werden, um auf diese Weise die Grenzflächenzahl jeweils um zwei zu reduzieren. Beispielsweise können die Linsen 23 und 24, die Linsen 18 und 19, die Linsen 13 und 14, die Linsen 26 und 27 und/oder die Linsen 11 und 12 jeweils zu einer Linse zusammengefasst werden. Gegebenenfalls sind hierbei asphärische Flächen zu verlegen oder zu modifizieren. Eine Zusammenfassung von Linsen ist besonders für kürzere Wellenlängen, z.B. 157nm günstig, bei denen Entspiegelung und Oberflächenrauhigkeit von Linsenoberflächen problematisch sein können. Gegebenenfalls kann bei höchsten Aperturen hinter der Blende eine weitere Positivlinse günstig sein, um bei Aperturerhöhungen möglichst wenig aperturbehaftete 20 Aberrationen einzuführen.

Die Vorteile der Erfindung sind nicht nur bei rein refraktiven Projektionsobjektiven nutzbar, sondern auch bei katadioptrischen Projektionsobjektiven, insbesondere solchen, die mit geometrischer oder arbeiten. (polarisationsselektiver) Strahlteilung physikalischer Besonderheiten liegen vor allem bei Aufbau und Funktion im Bereich der bildnahen Systemblende und zwischen dieser und der Bildebene. Die katadioptrischen bei vorgeschalteten Objektivteile, welche Projektionsobjektiven mindestens einen abbildenden Spiegel umfassen, sollten zumindest eine Überkorrektur des Farblängsfehlers bereitstellen, um die entsprechende Unterkorrektur der letzten Linsengruppe zu kompensieren. Vorzugsweise sollte eine Petzval-Überkorrektur bereitgestellt werden, um einen Vorhalt für die Petzval-Unterkorrektur der letzten Linsengruppe bereitzustellen. Da diese, ähnlich wie eine einzelne Positivlinse, bezüglich sphärischer Aberration unterkorrigiert ist, sollte der vorgelagerte Objektivteil insgesamt sphärisch überkorrigierend wirken. Die Maßnahmen zur Erzielung dieser optischen Charakteristika sind dem Fachmann bekannt und werden daher hier nicht näher erläutert.

Tabelle 1

Dicken D					BRECHŽÄHL	1/2 FREIER
1	FLAECH	HE RADIEN	DICKEN	GLAESER	193.304nm	DURCHMESSER
1						45 603
221.390186129	1	-				
1	2					
5 145.662170604 35.066769313 N2 1.00000320 64.799 6 -156.528478897 13.825053459 SIO2HL 1.56028895 68.237 7 -569.268909317AS 1.048245321 N2 1.00000320 84.737 8 -685.623617269 46.805975671 SIO2HL 1.56028895 86.118 10 -880.911273998AS 54.777943597 SIO2HL 1.56028895 125.013 11 -248.526945989 1.683182576 N2 1.00000320 131.423 12 -224.82351709 54.871581452 SIO2HL 1.56028895 156.309 13 512.337183722 33.734945339 N2 1.00000320 153.303 14 304.374483761 58.667551666 SIO2HL 1.56028895 146.757 15 -6287.676161070AS 0.70000000 N2 1.00000320 1540.984 16 129.979785804 69.743588545 SIO2HL 1.56028895 146.757 18 138.594373293 2.395572054 N2 1.00000320 85.809 18 138.48517581 10.992090105 SIO2HL 1.56028895 112.463 19 162.930027134AS 45.897552290 N2 1.00000320 78.232 20 -186.36574641 7.500000000 SIO2HL 1.56028895 75.979 21 209.249850090 47.901412683 N2 1.00000320 78.232 20 -186.36574641 7.500000000 SIO2HL 1.56028895 75.979 21 209.249850090 47.901412683 N2 1.00000320 78.232 22 -92.976145902 7.50000000 SIO2HL 1.56028895 75.979 21 209.249850090 47.901412683 N2 1.0000320 70.469 22 -92.976145902 7.500000000 SIO2HL 1.56028895 70.979 23 3940.003552383 22.698881573 N2 1.00000320 70.469 24 -210.566279065 13.458540900 SIO2HL 1.56028895 70.319 26 -299.003037123 29.233512385 SIO2HL 1.56028895 70.319 27 -211.128540124AS 0.700000000 N2 1.00000320 98.309 26 -299.03037123 29.233512385 SIO2HL 1.56028895 100.896 27 -211.128540124AS 0.700000000 N2 1.00000320 118.747 30 373.228657636 15.00000000 N2 1.00000320 114.797 34 1839.757565259 37.551434993 N2 1.00000320 114.797 34 1839.757565259 37.551434993 N2 1.00000320 144.793 34 128.95553794 42.00000000 N2 1.00000320 144.793 34 128.9557665259 37.551434993 N2 1.00000320 156.999 34 42.886809577 9.01834987 N2 1.00000320 156.999 34 42.886809577 9.01834987 N2 1.00000320 156.999 34 42.886809577 9.01834987 N2 1.00000320 156.999 35 -572.892294825 0.700000000 N2 1.00000320 156.999 36 536.88520900 9.9277990928 SIO2HL 1.56028895 152.796 36 536.88520900 9.9277990928 SIO2HL 1.56028895 155.096 37 -688.394317091 0.7000000	3					
Color						
7 -569.268909317aS 1.046245321 N2 1.00000320 84.737 8 -685.623617269 46.805973671 SIO2HL 1.56028895 86.118 9 -204.957576367 0.709606715 N2 1.00000320 103.144 10 -880.9112739980AS 54.777943597 SIO2HL 1.56028895 125.013 11 -248.526945989 1.683182576 N2 1.00000320 131.423 12 224.822351709 54.871581452 SIO2HL 1.56028895 156.309 12 234.82351709 54.871581452 SIO2HL 1.56028895 156.309 13 512.337183722 33.734945339 N2 1.00000320 153.303 14 304.374483761 58.667551666 SIO2HL 1.56028895 146.757 15 -6287.676161070AS 0.700000000 N2 1.00000320 140.984 16 129.979785804 69.743588545 SIO2HL 1.56028895 112.463 18 138.485137259 2.395572054 N2 1.00000320 85.809 18 138.485137259 2.395572054 N2 1.00000320 85.809 18 138.485137259 3.2995572054 N2 1.00000320 85.809 12 46.54 19 162.930027134AS 45.897552290 N2 1.00000320 78.232 20 -186.36574641 7.500000000 SIO2HL 1.56028895 75.979 12 209.249850090 47.901412683 N2 1.00000320 70.469 22 -92.976145902 7.500000000 SIO2HL 1.56028895 75.979 12 209.249850090 47.901412683 N2 1.00000320 70.469 22 -92.976145902 7.500000000 SIO2HL 1.56028895 70.319 23 3940.003552383 22.698881573 N2 1.00000320 84.285 24 -210.566279065 13.458540900 SIO2HL 1.56028895 70.319 25 -481.930608562 10.599713214 N2 1.00000320 98.309 12 -481.930608562 10.599713214 N2 1.00000320 98.309 12 -211.1285401248S 0.7000000000 N2 1.00000320 111.974 30 373.228657636 15.00000000 N2 1.00000320 111.974 31 281.54559695 37.55143493 N2 1.00000320 111.974 31 281.54559695 37.55143493 N2 1.00000320 114.747 30 373.228657636 15.00000000 N2 1.00000320 114.747 31 281.54559695 37.55143493 N2 1.00000320 116.555 33 942.886609577 9.01834987 N2 1.00000320 156.198 39 1435.651038119 39.540839130 N2 1.00000320 156.999 144.741 356226662AS 9.95278090 N2 1.00000320 15	5					
8						
9 -204.957576367 0.709606715 N2 1.00000320 103.144 10 -880.911273998AS 54.777943597 SIO2HL 1.56028895 125.013 11 -248.526945989 1.683182576 N2 1.00000320 131.423 12 224.822351709 54.871581452 SIO2HL 1.56028895 156.309 13 512.337183722 33.734945339 N2 1.00000320 153.303 14 304.374483761 58.667551666 SIO2HL 1.56028895 146.757 15 -6287.676161070AS 0.70000000 N2 1.0000320 140.984 16 129.979785804 69.743588545 SIO2HL 1.56028895 142.463 17 138.594373293 2.395572054 N2 1.00000320 85.809 18 138.48517581 10.992090105 SIO2HL 1.56028895 84.654 19 162.930027134AS 45.897552290 N2 1.00000320 78.232 20 -186.365747641 7.50000000 SIO2HL 1.56028895 70.469 21 209.249850090 47.901412683 N2 1.00000320 70.469 22 -92.976145902 7.50000000 SIO2HL 1.56028895 70.319 23 3940.003552383 22.698881573 N2 1.00000320 78.232 24 -210.566279065 13.458540900 SIO2HL 1.56028895 86.301 25 -481.930608562 10.599713214 N2 1.0000320 98.309 27 -211.128540124AS 0.70000000 N2 1.0000320 111.974 28 -224.78329346 45.186680869 SIO2HL 1.56028895 100.896 29 -142.093795869 0.70000000 N2 1.00000320 111.974 31 281.545559695 37.551434993 N2 1.00000320 111.974 32 2257.943358151AS 15.00000000 N2 1.00000320 114.747 33 281.545559695 37.551434993 N2 1.00000320 114.747 34 1839.757565259 41.221307008 SIO2HL 1.56028895 152.796 35 -572.892294825 0.70000000 N2 1.00000320 144.773 34 1839.757565259 41.221307008 SIO2HL 1.56028895 155.398 36 00.944472100 32.859055286 SIO2HL 1.56028895 157.309 37 -588.394317091 0.700000000 N2 1.00000320 158.895 38 600.944472100 32.859055286 SIO2HL 1.56028895 157.309 38 600.944472100 32.859055286 SIO2HL 1.56028895 157.309 39 1435.651038119 39.540839130 N2 1.00000320 158.952 40 -524.259563779 4.221307008 SIO2HL 1.56028895 157.309 41 -421.356226662AS 28.605920520 N2 1.00000320 158.952 44 -210.158042833AS 0.70000000 N2 1.00000320 158.842 45 -210.158042833AS 0.700000000 N2 1.00000320 158.952 46 -554.126799640AS 0.884609370 N2 1.00000320 158.952 47 -251.288231110 66.707994802 SIO2HL 1.56028895 169.169 48 -1261.158042833AS 0.700000000 N2 1.00000320 169.058						
10						
11						
12						
13 512.337183722 33.734945339 N2 1.00000320 153.303 14 304.374483761 58.667551666 SIO2HL 1.56028895 146.757 15 -6287.676161070AS 0.700000000 N2 1.00000320 140.994 16 129.97978504 69.743588545 SIO2HL 1.56028895 112.463 17 138.594373293 2.395572054 N2 1.00000320 85.809 18 138.485177581 10.992090105 SIO2HL 1.56028895 84.654 19 162.930027134AS 45.897552290 N2 1.00000320 78.232 20 -186.365747641 7.500000000 SIO2HL 1.56028895 75.979 21 209.249850090 47.901412683 N2 1.00000320 70.469 22 -92.976145902 7.500000000 SIO2HL 1.56028895 75.979 23 3940.003552383 22.698881573 N2 1.00000320 70.469 24 -210.566279065 13.458540900 SIO2HL 1.56028895 86.301 25 -481.930608562 10.599713214 N2 1.00000320 84.225 26 -299.003037123 29.233512385 SIO2HL 1.56028895 100.896 27 -211.128540124AS 0.700000000 N2 1.0000320 111.974 28 -241.78293846 45.186608069 SIO2HL 1.56028895 113.068 29 -142.093795869 0.700000000 N2 1.00000320 114.973 30 373.228657636 15.000000000 N2 1.00000320 114.973 31 281.54559695 37.551434993 N2 1.00000320 114.973 32 2257.943358151AS 15.000000000 SIO2HL 1.56028895 113.068 29 -142.093795869 0.700000000 N2 1.00000320 114.973 31 281.54559695 37.551434993 N2 1.00000320 114.973 32 2257.943358151AS 15.000000000 N2 1.0000320 114.973 32 2257.943358151AS 15.000000000 N2 1.0000320 114.973 33 942.886809577 9.018344987 N2 1.00000320 151.237 34 1839.757565259 41.221307008 SIO2HL 1.56028895 152.796 35 -572.892294825 0.700000000 N2 1.0000320 156.999 36 536.88520990 59.927790928 SIO2HL 1.56028895 168.303 37 -588.394317091 0.700000000 N2 1.00000320 156.999 41 -421.356226662AS 48.60592520 N2 1.00000320 156.999 42 -525.95637794 21.000000000 N2 1.00000320 156.995 44 -804.677872363AS 2.000000000 N2 1.00000320 156.995 45 439.82883479AS 60.615863511 SIO2HL 1.56028895 153.788 46 -554.126799640AS 0.884609370 N2 1.00000320 156.995 47 -251.288233110 66.707994802 SIO2HL 1.56028895 152.292 48 -1261.158042833AS 0.700000000 N2 1.00000320 149.150						
14 304.374483761 58.667551666 SIO2HL 1.56028895 146.757 15 -6287.67616107028 0.700000000 N2 1.00000320 140.984 16 129.979785804 69.743588545 SIO2HL 1.56028895 112.463 17 138.594373293 2.395572054 N2 1.00000320 85.809 18 138.485177581 10.992090105 SIO2HL 1.56028895 84.6654 19 162.93002713428 45.897552290 N2 1.00000320 78.232 20 -186.365747641 7.500000000 SIO2HL 1.56028895 75.979 21 209.249850090 47.90142683 N2 1.00000320 70.469 22 -92.976145902 7.500000000 SIO2HL 1.56028895 70.319 23 3940.003552383 22.698881573 N2 1.00000320 84.285 24 -210.566279065 13.458540900 SIO2HL 1.56028895 86.301 25 -481.930608562 10.599713214 N2 1.00000320 89.309 26 -299.00307123 29.233512385 SIO2HL 1.56028895 100.896 27 -211.12854012428 0.700000000 N2 1.00000320 111.974 28 -241.783293846 45.18660869 SIO2HL 1.56028895 113.068 29 -142.093795869 0.700000000 N2 1.00000320 111.974 30 373.228657636 15.000000000 N2 1.00000320 111.974 31 281.545559695 37.551434993 N2 1.00000320 144.714 31 281.545559695 37.55143493 N2 1.00000320 144.714 31 281.545559695 37.55143493 N2 1.00000320 144.714 31 281.54559695 37.551434993 N2 1.00000320 144.714 31 281.54559695 37.551434993 N2 1.00000320 144.714 31 281.54559695 37.551434993 N2 1.00000320 151.237 34 1839.757565259 41.221307008 SIO2HL 1.56028895 152.796 35 -572.892294825 0.700000000 N2 1.00000320 151.237 34 1839.757565259 41.221307008 SIO2HL 1.56028895 152.796 35 -572.892294825 0.700000000 N2 1.00000320 156.198 36 600.944472100 32.859055286 SIO2HL 1.56028895 156.303 37 -588.394317091 0.70000000 N2 1.00000320 156.198 39 1435.651038119 39.540839130 N2 1.00000320 156.999 41 -421.35622666282 S28.605920520 N2 1.00000320 156.999 42 -253.952587228 15.000000000 N2 1.00000320 156.999 43 -800.6609577 30.85609370 N2 1.00000320 156.895 44 -900000000 1.00000000 N2 1.56028895 157.309 44 -421.35622666283 S28.605920520 N2 1.00000320 156.999 45 -439.82838110 66.707994802 SIO2HL 1.56028895 153.788 46 -554.1267996408 0.854609370 N2 1.00000320 156.995 47 -251.288233110 66.707994802 SIO2HL 1.56028895 152.022 48 -1261.1580428						
15						
16 129.979785804 69.743588545 SIO2HL 1.56028895 112.463 17 138.594373293 2.395572054 N2 1.00000320 85.809 18 138.485177581 10.99209105 SIO2HL 1.56028895 84.654 19 162.930027134AS 45.897552290 N2 1.00000320 78.232 20 -186.365747641 7.500000000 SIO2HL 1.56028895 75.979 21 209.249850090 47.901412683 N2 1.00000320 70.469 22 -92.976145902 7.500000000 SIO2HL 1.56028895 70.319 23 3940.003552383 22.659881573 N2 1.00000320 84.285 24 -210.566279065 13.458540900 SIO2HL 1.56028895 86.301 25 -481.930608562 10.599713214 N2 1.00000320 98.309 26 -299.003037123 29.233512385 SIO2HL 1.56028895 100.896 27 -211.128540124AS 0.700000000 N2 1.00000320 111.974 28 -241.783293846 45.1866088069 SIO2HL 1.56028895 113.068 29 -142.093795869 0.700000000 N2 1.00000320 118.747 30 373.228657636 15.000000000 SIO2HL 1.56028895 113.068 29 -142.093795869 0.700000000 N2 1.00000320 118.747 31 281.545559695 37.551434993 N2 1.00000320 114.973 32 2257.943358151AS 15.000000000 SIO2HL 1.56028895 144.714 31 281.545559695 37.551434993 N2 1.00000320 144.973 34 1839.757565259 41.221307008 SIO2HL 1.56028895 144.714 31 281.545559695 37.551434997 N2 1.00000320 151.237 34 1839.757565259 41.221307008 SIO2HL 1.56028895 168.303 37 -588.394317091 0.700000000 N2 1.00000320 155.198 36 536.885209090 59.927790928 SIO2HL 1.56028895 168.303 37 -588.394317091 0.700000000 N2 1.00000320 156.198 36 600.944472100 32.859055286 SIO2HL 1.56028895 163.303 37 -588.394317091 0.700000000 N2 1.00000320 158.952 40 -542.595637794 21.000000000 N2 1.00000320 158.952 40 -542.595637794 21.000000000 N2 1.00000320 158.952 40 -542.595637794 21.000000000 N2 1.00000320 156.999 41 -421.356226662AS 28.605920520 N2 1.00000320 158.952 40 -544.279640AS 0.854609370 N2 1.00000320 156.999 42 -253.952587228 15.000000000 N2 1.56028895 153.788 43 -604.677872363AS 32.000000000 N2 1.56028895 152.796 44 -202.29681477 139.355322544 SIO2HL 1.56028895 152.022 48 -1261.158042833AS 0.700000000 N2 1.56028895 152.022 48 -1261.158042833AS 0.700000000 N2 1.00000320 149.150						
138.594373293 2.395572054 N2						
18						
19 162.930027134AS 45.897552290 N2 1.00000320 78.232 20 -186.365747641 7.500000000 SIO2HL 1.56028895 75.979 21 209.249850090 47.901412683 N2 1.00000320 70.469 22 -92.976145902 7.500000000 SIO2HL 1.56028895 70.319 23 3940.003552383 22.698881573 N2 1.00000320 84.285 24 -210.566279065 13.458540900 SIO2HL 1.56028895 86.301 25 -481.930608562 10.599713214 N2 1.00000320 98.309 26 -299.003037123 29.233512385 SIO2HL 1.56028895 100.896 27 -211.128540124AS 0.700000000 N2 1.00000320 111.974 28 -241.783293846 45.186608069 SIO2HL 1.56028895 113.068 29 -142.093795869 0.700000000 N2 1.00000320 118.747 30 373.228657636 15.000000000 N2 1.00000320 118.747 31 281.545559695 37.551434993 N2 1.00000320 144.973 32 2257.943358151AS 15.000000000 SIO2HL 1.56028895 144.714 31 281.545559695 37.551434993 N2 1.00000320 144.973 32 2257.943358151AS 15.000000000 SIO2HL 1.56028895 146.555 33 942.886809577 9.018344987 N2 1.00000320 151.237 34 1839.757565259 41.221307008 SIO2HL 1.56028895 152.796 35 -572.892294825 0.700000000 N2 1.00000320 151.237 36 1536.885209900 59.927790928 SIO2HL 1.56028895 168.303 37 -588.394317091 0.700000000 N2 1.00000320 156.198 36 600.944472100 32.859055286 SIO2HL 1.56028895 168.303 37 -588.394317091 0.700000000 SIO2HL 1.56028895 168.303 38 600.944472100 32.859055286 SIO2HL 1.56028895 152.796 40 -542.595637794 21.000000000 SIO2HL 1.56028895 157.309 41 -421.356226662AS 28.605920520 N2 1.00000320 156.999 42 -253.952567228 15.000000000 SIO2HL 1.56028895 157.309 44 -253.95256728 15.000000000 SIO2HL 1.56028895 157.309 45 -594.28953479AS 60.615863511 SIO2HL 1.56028895 153.788 46 -1261.158042833AS 2.000000000 N2 1.00000320 156.995 47 -251.288231110 66.707994802 SIO2HL 1.56028895 152.022 48 -1261.158042833AS 0.700000000 N2 1.00000320 169.058 49 120.292681477 139.355322544 SIO2HL 1.56028895 152.905 40 -000000000 0.00000000 N2 1.00000320 149.150						
10.2.930213413 1.0.000000						
20						
22 -92.976145902 7.500000000 SIO2HL 1.56028895 70.319 23 3940.003552383 22.698881573 N2 1.00000320 84.285 24 -210.566279065 13.458540900 SIO2HL 1.56028895 86.301 25 -481.930608562 10.599713214 N2 1.00000320 98.309 26 -299.003037123 29.233512385 SIO2HL 1.56028895 100.896 27 -211.128540124AS 0.700000000 N2 1.00000320 111.974 28 -241.783293846 45.186608069 SIO2HL 1.56028895 113.068 29 -142.093795869 0.700000000 N2 1.00000320 118.747 30 373.228657636 15.000000000 SIO2HL 1.56028895 144.714 31 281.545559695 37.551434993 N2 1.00000320 144.973 32 2257.943358151AS 15.000000000 SIO2HL 1.56028895 146.555 33 942.886809577 9.018344987 N2 1.00000320 151.237 34 1839.757565259 41.221307008 SIO2HL 1.56028895 152.796 35 -572.892294825 0.700000000 N2 1.00000320 151.237 36 536.885209090 59.927790928 SIO2HL 1.56028895 168.303 37 -588.394317091 0.700000000 N2 1.00000320 156.198 36 600.944472100 32.859055286 SIO2HL 1.56028895 168.303 38 600.944472100 32.859055286 SIO2HL 1.56028895 162.458 39 1435.651038119 39.540839130 N2 1.00000320 158.952 40 -542.595637794 21.000000000 SIO2HL 1.56028895 157.309 41 -421.356226662AS 28.605920520 N2 1.00000320 156.999 42 -253.952587228 15.000000000 N2 1.00000320 156.999 44 -0000000000 10.700000000 N2 1.00000320 156.999 45 -454.126799640AS 0.854609370 N2 1.00000320 169.058 47 251.288231110 66.707994802 SIO2HL 1.56028895 169.058 48 -1261.158042833AS 0.00000000 N2 1.56028895 152.022 48 -1261.158042833AS 0.00000000 N2 1.56028895 159.18 50 0.000000000 0.00000000 SIO2HL 1.56028895 159.058 50 0.000000000 0.00000000 N2 1.56028895 159.058 50 0.000000000 N2 1.56028895 11.402						
23 3940.003552383 22.698881573 N2 1.00000320 84.285 24 -210.566279065 13.458540900 SIO2HL 1.56028895 86.301 25 -481.930608562 10.599713214 N2 1.00000320 98.309 26 -299.003037123 29.233512385 SIO2HL 1.56028895 100.896 27 -211.128540124AS 0.700000000 N2 1.00000320 111.974 28 -241.783293846 45.186608069 SIO2HL 1.56028895 113.068 29 -142.093795869 0.700000000 N2 1.00000320 118.747 30 373.228657636 15.000000000 SIO2HL 1.56028895 144.714 31 281.545559695 37.551434993 N2 1.00000320 144.973 32 2257.943358151AS 15.000000000 SIO2HL 1.56028895 146.555 33 942.886809577 9.018344987 N2 1.0000320 156.555 33 942.886809577 9.018344987 N2 1.0000320 151.237 34 1839.757565259 41.221307008 SIO2HL 1.56028895 152.796 35 -572.892294825 0.700000000 N2 1.00000320 156.198 36 536.885209090 59.927790928 SIO2HL 1.56028895 168.303 37 -588.394317091 0.700000000 N2 1.00000320 156.198 38 600.944472100 32.859055286 SIO2HL 1.56028895 168.303 38 600.944472100 32.859055286 SIO2HL 1.56028895 168.303 39 1435.651038119 39.540839130 N2 1.00000320 158.952 40 -542.595637794 21.000000000 SIO2HL 1.56028895 162.458 39 1435.651038119 39.540839130 N2 1.00000320 158.952 40 -542.595637794 21.000000000 SIO2HL 1.56028895 157.309 41 -421.356226662AS 28.605920520 N2 1.00000320 158.992 40 -542.595637794 21.000000000 N2 1.00000320 158.992 40 -542.595637794 21.000000000 SIO2HL 1.56028895 157.309 41 -421.356226662AS 28.605920520 N2 1.00000320 158.992 40 -542.59563794 21.000000000 N2 1.00000320 158.992 41 -600.677872363AS 32.000000000 N2 1.00000320 158.842 42 0.000000000 10.700000000 N2 1.00000320 158.842 43 -804.677872363AS 32.000000000 N2 1.00000320 158.842 44 0.000000000 10.700000000 SIO2HL 1.56028895 157.309 45 -554.126799640AS 0.854609370 N2 1.00000320 169.058 47 251.288231110 66.707994802 SIO2HL 1.56028895 159.159 251.288231110 66.707994802 SIO2HL 1.56028895 159.058 48 -1261.158042833AS 0.700000000 N2 1.5002HL 1.56028895 99.158 50 0.000000000 0.000000000 SIO2HL 1.56028895 99.158 50 0.0000000000 0.0000000000 SIO2HL 1.56028895 99.158				•		
24 -210.566279065 13.458540900 SIO2HL 1.56028895 86.301 25 -481.930608562 10.599713214 N2 1.00000320 98.309 26 -299.003037123 29.233512385 SIO2HL 1.56028895 100.896 27 -211.128540124AS 0.70000000 N2 1.00000320 111.974 28 -241.783293846 45.186608069 SIO2HL 1.56028895 113.068 29 -142.093795869 0.700000000 N2 1.00000320 118.747 30 373.228657636 15.000000000 N2 1.00000320 118.747 31 281.545559695 37.551434993 N2 1.00000320 144.973 32 2257.943358151AS 15.000000000 SIO2HL 1.56028895 146.555 33 942.886809577 9.018344987 N2 1.00000320 151.237 34 1839.757565259 41.221307008 SIO2HL 1.56028895 152.796 35 -572.892294825 0.700000000 N2 1.00000320 156.198 36 536.88520909 59.927790928 SIO2HL 1.56028895 168.303 37 -588.394317091 0.700000003 N2 1.00000320 156.198 38 600.944472100 32.859055286 SIO2HL 1.56028895 162.458 39 1435.651038119 39.540839130 N2 1.00000320 156.998 40 -542.595637794 21.000000000 SIO2HL 1.56028895 157.309 41 -421.356226662AS 28.605920520 N2 1.00000320 156.999 42 -253.952587228 15.000000000 N2 1.00000320 156.999 43 -804.677872363AS 32.000000000 N2 1.00000320 156.999 44 0.000000000 10.700000010 N2 1.00000320 156.999 45 439.828583479AS 60.615863511 SIO2HL 1.56028895 153.788 43 -804.677872363AS 32.000000000 N2 1.00000320 156.999 44 -251.288231110 66.707994802 SIO2HL 1.56028895 152.022 48 -1261.158042833AS 0.700000000 N2 1.00000320 149.150 49 120.292681477 139.355322544 SIO2HL 1.56028895 152.002 48 -1261.158042833AS 0.700000000 N2 1.00000320 149.150 49 120.292681477 139.355322544 SIO2HL 1.56028895 99.158 50 0.000000000 0.000000000 SIO2HL 1.56028895 99.158						
25						
26						
27 -211.128540124AS 0.700000000 N2 1.00000320 111.974 28 -241.783293846 45.186608069 SIO2HL 1.56028895 113.068 29 -142.093795869 0.700000000 N2 1.00000320 118.747 30 373.228657636 15.000000000 SIO2HL 1.56028895 144.714 31 281.545559695 37.551434993 N2 1.00000320 144.973 32 2257.943358151AS 15.000000000 SIO2HL 1.56028895 146.555 33 942.886809577 9.018344987 N2 1.00000320 151.237 34 1839.757565259 41.221307008 SIO2HL 1.56028895 152.796 35 -572.892294825 0.700000000 N2 1.00000320 156.198 36 536.88520909 59.927790928 SIO2HL 1.56028895 168.303 37 -588.394317091 0.700000003 N2 1.00000320 156.532 38 600.944472100 32.859055286 SIO2HL 1.56028895 162.458 39 1435.651038119 39.540839130 N2 1.00000320 158.952 40 -542.595637794 21.000000000 SIO2HL 1.56028895 152.399 41 -421.356226662AS 28.605920520 N2 1.00000320 156.999 42 -253.952587228 15.000000000 SIO2HL 1.56028895 157.309 41 -421.356226662AS 28.605920520 N2 1.00000320 156.999 42 -253.952587228 15.000000000 SIO2HL 1.56028895 153.788 43 -804.677872363AS 32.000000000 N2 1.00000320 156.999 44 0.000000000 10.700000010 N2 1.00000320 158.842 44 0.000000000 10.700000010 N2 1.00000320 158.842 45 -554.126799640AS 0.854609370 N2 1.00000320 158.842 46 -554.126799640AS 0.854609370 N2 1.00000320 162.250 47 251.288231110 66.707994802 SIO2HL 1.56028895 152.022 48 -1261.158042833AS 0.700000000 N2 1.00000320 149.150 49 120.292681477 139.355322544 SIO2HL 1.56028895 11.402						
28						
29						
30						
31						
32 2257.943358151AS 15.0000000000 SIO2HL 1.56028895 146.555 33 942.886809577 9.018344987 N2 1.00000320 151.237 34 1839.757565259 41.221307008 SIO2HL 1.56028895 152.796 35 -572.892294825 0.700000000 N2 1.00000320 156.198 36 536.885209090 59.927790928 SIO2HL 1.56028895 168.303 37 -588.394317091 0.700000003 N2 1.00000320 168.532 38 600.944472100 32.859055286 SIO2HL 1.56028895 162.458 39 1435.651038119 39.540839130 N2 1.00000320 158.952 40 -542.595637794 21.000000000 SIO2HL 1.56028895 157.309 41 -421.356226662AS 28.605920520 N2 1.00000320 156.999 42 -253.952587228 15.000000000 SIO2HL 1.56028895 153.788 43 -804.677872363AS 32.000000000 N2 1.00000320 158.842 44 0.000000000 1						
32 942.886809577 9.018344987 N2 1.00000320 151.237 34 1839.757565259 41.221307008 SIO2HL 1.56028895 152.796 35 -572.892294825 0.700000000 N2 1.00000320 156.198 36 536.885209090 59.927790928 SIO2HL 1.56028895 168.303 37 -588.394317091 0.700000003 N2 1.00000320 168.532 38 600.944472100 32.859055286 SIO2HL 1.56028895 162.458 39 1435.651038119 39.540839130 N2 1.00000320 158.952 40 -542.595637794 21.000000000 SIO2HL 1.56028895 157.309 41 -421.356226662AS 28.605920520 N2 1.00000320 156.999 42 -253.952587228 15.000000000 SIO2HL 1.56028895 153.788 43 -804.677872363AS 32.000000000 N2 1.0000320 158.842 44 0.000000000 10.700000010 N2 1.0000320 158.842 44 0.000000000 10.700000010 N2 1.0000320 162.250 45 439.828583479AS 60.615863511 SIO2HL 1.56028895 169.169 46 -554.126799640AS 0.854609370 N2 1.0000320 169.058 47 251.288231110 66.707994802 SIO2HL 1.56028895 152.022 48 -1261.158042833AS 0.700000000 N2 1.00000320 149.150 49 120.292681477 139.355322544 SIO2HL 1.56028895 11.402						
34 1839.757565259 41.221307008 SIO2HL 1.56028895 152.796 35 -572.892294825 0.700000000 N2 1.00000320 156.198 36 536.885209090 59.927790928 SIO2HL 1.56028895 168.303 37 -588.394317091 0.700000003 N2 1.00000320 168.532 38 600.944472100 32.859055286 SIO2HL 1.56028895 162.458 39 1435.651038119 39.540839130 N2 1.00000320 158.952 40 -542.595637794 21.000000000 SIO2HL 1.56028895 157.309 41 -421.356226662AS 28.605920520 N2 1.00000320 156.999 42 -253.952587228 15.000000000 N2 1.56028895 153.788 43 -804.677872363AS 32.000000000 N2 1.00000320 158.842 44 0.000000000 10.70000010 N2 1.00000320 162.250 45 439.828583479AS 60.615863511 SIO2HL 1.56028895 169.169 46 -554.126799640AS 0.85						
35						
36 536.885209090 59.927790928 SIO2HL 1.56028895 168.303 37 -588.394317091 0.700000003 N2 1.00000320 168.532 38 600.944472100 32.859055286 SIO2HL 1.56028895 162.458 39 1435.651038119 39.540839130 N2 1.00000320 158.952 40 -542.595637794 21.000000000 SIO2HL 1.56028895 157.309 41 -421.356226662AS 28.605920520 N2 1.00000320 156.999 42 -253.952587228 15.0000000000 SIO2HL 1.56028895 153.788 43 -804.677872363AS 32.0000000000 N2 1.00000320 158.842 44 0.000000000 10.700000010 N2 1.00000320 162.250 45 439.828583479AS 60.615863511 SIO2HL 1.56028895 169.169 46 -554.126799640AS 0.854609370 N2 1.00000320 169.058 47 251.288231110 66.707994802 SIO2HL 1.56028895 152.022 48 -1261.158042833AS						
37						
38 600.944472100 32.859055286 SIO2HL 1.56028895 162.458 39 1435.651038119 39.540839130 N2 1.00000320 158.952 40 -542.595637794 21.000000000 SIO2HL 1.56028895 157.309 41 -421.356226662AS 28.605920520 N2 1.00000320 156.999 42 -253.952587228 15.000000000 SIO2HL 1.56028895 153.788 43 -804.677872363AS 32.000000000 N2 1.00000320 158.842 44 0.000000000 10.700000010 N2 1.00000320 158.842 44 0.000000000 10.700000010 N2 1.00000320 162.250 45 439.828583479AS 60.615863511 SIO2HL 1.56028895 169.169 46 -554.126799640AS 0.854609370 N2 1.00000320 169.058 47 251.288231110 66.707994802 SIO2HL 1.56028895 152.022 48 -1261.158042833AS 0.700000000 N2 1.00000320 149.150 49 120.292681477 139.355322544 SIO2HL 1.56028895 99.158 50 0.000000000 0.000000000 SIO2HL 1.56028895 11.402						
39 1435.651038119 39.540839130 N2 1.00000320 158.952 40 -542.595637794 21.000000000 SIO2HL 1.56028895 157.309 41 -421.356226662AS 28.605920520 N2 1.00000320 156.999 42 -253.952587228 15.0000000000 SIO2HL 1.56028895 153.788 43 -804.677872363AS 32.000000000 N2 1.00000320 158.842 44 0.000000000 10.700000010 N2 1.00000320 162.250 45 439.828583479AS 60.615863511 SIO2HL 1.56028895 169.169 46 -554.126799640AS 0.854609370 N2 1.00000320 169.058 47 251.288231110 66.707994802 SIO2HL 1.56028895 152.022 48 -1261.158042833AS 0.700000000 N2 1.00000320 149.150 49 120.292681477 139.355322544 SIO2HL 1.56028895 99.158 50 0.000000000 0.000000000 SIO2HL 1.56028895 11.402						
40 -542.595637794 21.000000000 SIO2HL 1.56028895 157.309 41 -421.356226662AS 28.605920520 N2 1.00000320 156.999 42 -253.952587228 15.000000000 SIO2HL 1.56028895 153.788 43 -804.677872363AS 32.000000000 N2 1.00000320 158.842 44 0.000000000 10.700000010 N2 1.00000320 162.250 45 439.828583479AS 60.615863511 SIO2HL 1.56028895 169.169 46 -554.126799640AS 0.854609370 N2 1.00000320 169.058 47 251.288231110 66.707994802 SIO2HL 1.56028895 152.022 48 -1261.158042833AS 0.700000000 N2 1.00000320 149.150 49 120.292681477 139.355322544 SIO2HL 1.56028895 99.158 50 0.000000000 0.000000000 SIO2HL 1.56028895 11.402						
41 -421.356226662AS 28.605920520 N2 1.00000320 156.999 42 -253.952587228 15.000000000 SIO2HL 1.56028895 153.788 43 -804.677872363AS 32.000000000 N2 1.00000320 158.842 44 0.000000000 10.700000010 N2 1.00000320 162.250 45 439.828583479AS 60.615863511 SIO2HL 1.56028895 169.169 46 -554.126799640AS 0.854609370 N2 1.00000320 169.058 47 251.288231110 66.707994802 SIO2HL 1.56028895 152.022 48 -1261.158042833AS 0.700000000 N2 1.00000320 149.150 49 120.292681477 139.355322544 SIO2HL 1.56028895 99.158 50 0.000000000 0.000000000 SIO2HL 1.56028895 11.402						
42 -253.952587228 15.000000000 SIO2HL 1.56028895 153.788 43 -804.677872363AS 32.000000000 N2 1.00000320 158.842 44 0.000000000 10.700000010 N2 1.00000320 162.250 45 439.828583479AS 60.615863511 SIO2HL 1.56028895 169.169 46 -554.126799640AS 0.854609370 N2 1.00000320 169.058 47 251.288231110 66.707994802 SIO2HL 1.56028895 152.022 48 -1261.158042833AS 0.700000000 N2 1.00000320 149.150 49 120.292681477 139.355322544 SIO2HL 1.56028895 99.158 50 0.000000000 0.000000000 SIO2HL 1.56028895 11.402				•		
43 -804.677872363AS 32.000000000 N2 1.00000320 158.842 44 0.000000000 10.700000010 N2 1.00000320 162.250 45 439.828583479AS 60.615863511 SIO2HL 1.56028895 169.169 46 -554.126799640AS 0.854609370 N2 1.00000320 169.058 47 251.288231110 66.707994802 SIO2HL 1.56028895 152.022 48 -1261.158042833AS 0.700000000 N2 1.00000320 149.150 49 120.292681477 139.355322544 SIO2HL 1.56028895 99.158 50 0.000000000 0.000000000 SIO2HL 1.56028895 11.402						153.788
44 0.00000000 10.700000010 N2 1.00000320 162.250 45 439.828583479AS 60.615863511 SIO2HL 1.56028895 169.169 46 -554.126799640AS 0.854609370 N2 1.00000320 169.058 47 251.288231110 66.707994802 SIO2HL 1.56028895 152.022 48 -1261.158042833AS 0.700000000 N2 1.00000320 149.150 49 120.292681477 139.355322544 SIO2HL 1.56028895 99.158 50 0.000000000 0.000000000 SIO2HL 1.56028895 11.402						
45						
46 -554.126799640AS 0.854609370 N2 1.00000320 169.058 47 251.288231110 66.707994802 SIO2HL 1.56028895 152.022 48 -1261.158042833AS 0.700000000 N2 1.00000320 149.150 49 120.292681477 139.355322544 SIO2HL 1.56028895 99.158 50 0.000000000 0.000000000 SIO2HL 1.56028895 11.402						169.169
47 251.288231110 66.707994802 SIO2HL 1.56028895 152.022 48 -1261.158042833AS 0.700000000 N2 1.00000320 149.150 49 120.292681477 139.355322544 SIO2HL 1.56028895 99.158 50 0.000000000 0.000000000 SIO2HL 1.56028895 11.402						
48 -1261.158042833AS 0.700000000 N2 1.00000320 149.150 49 120.292681477 139.355322544 SIO2HL 1.56028895 99.158 50 0.000000000 0.000000000 SIO2HL 1.56028895 11.402					1.56028895	152,022
49 120.292681477 139.355322544 SIO2HL 1.56028895 99.158 50 0.000000000 0.000000000 SIO2HL 1.56028895 11.402					1.00000320	
50 0.000000000 0.000000000 SIO2HL 1.56028895 11.402					1.56028895	99.158
					1.56028895	
					1.00000000	11.402

Tabelle 2

FLAEC	CHE NR. 2	FLAECHE NR.	15
	0.0000	K 0.0000	
K			2008e-009
C1	-2.94971307e-008	-	5687e-014
C2	-5.57984348e-011	~ -	
С3	8.46982512e-015		2639e-018
C4	5.00708078e-019	C4 -3.7571	0986e-023
_	-3.78477968e-022	C5 8.2365	9263e-027
C5			3433e-031
C6	4.94732324e-026		1681e-036
C7	-2.07498764e-030	<u> </u>	
C8	0.00000000e+000	•••	0000e+000
C9	0.00000000e+000	C9 0.0000	0000e+000
FLAE	CHE NR. 4	FLAECHE NR.	19
	0.0000	к 0.0000	l .
K		C1 1.1251	.0953e-007
C1	2.26266925e-007		2772e-012
C2	4.12437333e-011		
C3	-8.13482251e-015	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5200e-016
C4	-9.73333957e-019		.9317e-020
C5	5.21683282e-022	C5 3.3559	6515e-024
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	C6 -1.9414	9952e-028
C6	-6.98262222e-026		9373e-032
C7	3.24713110e-030	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0000e+000
C8	0.00000000e+000		
C9	0.00000000e+000	C9 0.0000	0000e+000
FLAE	CHE NR. 7	FLAECHE NR.	27
TC.	0.0000	к 0.0000)
K	0.0000) 08177e-008
C1	2.14406930e-008	C1 2.7500	08177e-008
C1 C2	2.14406930e-008 4.01486796e-013	C1 2.7500 C2 -4.5169	08177e-008 96088e-013
C1	2.14406930e-008 4.01486796e-013 -1.15749689e-016	C1 2.7500 C2 -4.5169 C3 -5.5039	08177e-008 96088e-013 53634e-018
C1 C2	2.14406930e-008 4.01486796e-013	C1 2.7500 C2 -4.5169 C3 -5.5039 C4 -2.488	08177e-008 96088e-013 53634e-018 71975e-022
C1 C2 C3 C4	2.14406930e-008 4.01486796e-013 -1.15749689e-016	C1 2.7500 C2 -4.5169 C3 -5.5039 C4 -2.4889 C5 -4.8428	08177e-008 96088e-013 53634e-018 71975e-022 85060e-026
C1 C2 C3 C4 C5	2.14406930e-008 4.01486796e-013 -1.15749689e-016 -2.17404465e-020 4.76039865e-024	C1 2.7500 C2 -4.5169 C3 -5.5039 C4 -2.4889 C5 -4.8420	08177e-008 96088e-013 53634e-018 71975e-022
C1 C2 C3 C4 C5 C6	2.14406930e-008 4.01486796e-013 -1.15749689e-016 -2.17404465e-020 4.76039865e-024 -4.04274950e-028	C1 2.7500 C2 -4.5169 C3 -5.5039 C4 -2.4889 C5 -4.8420 C6 4.3572	08177e-008 96088e-013 53634e-018 71975e-022 85060e-026
C1 C2 C3 C4 C5 C6	2.14406930e-008 4.01486796e-013 -1.15749689e-016 -2.17404465e-020 4.76039865e-024 -4.04274950e-028 2.26352156e-032	C1 2.7500 C2 -4.5169 C3 -5.5039 C4 -2.4889 C5 -4.8420 C6 4.3570 C7 -1.7030	08177e-008 96088e-013 53634e-018 71975e-022 85060e-026 21702e-030 55795e-034
C1 C2 C3 C4 C5 C6	2.14406930e-008 4.01486796e-013 -1.15749689e-016 -2.17404465e-020 4.76039865e-024 -4.04274950e-028	C1 2.7500 C2 -4.5169 C3 -5.5039 C4 -2.4889 C5 -4.8420 C6 4.3577 C7 -1.7039 C8 0.0000	08177e-008 96088e-013 53634e-018 71975e-022 85060e-026 21702e-030
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8	2.14406930e-008 4.01486796e-013 -1.15749689e-016 -2.17404465e-020 4.76039865e-024 -4.04274950e-028 2.26352156e-032 0.00000000e+000 0.00000000e+000	C1 2.7500 C2 -4.5169 C3 -5.5039 C4 -2.4889 C5 -4.8420 C6 4.3577 C7 -1.7039 C8 0.0000 C9 0.0000	08177e-008 96088e-013 53634e-018 71975e-022 85060e-026 21702e-030 55795e-034 00000e+000
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8	2.14406930e-008 4.01486796e-013 -1.15749689e-016 -2.17404465e-020 4.76039865e-024 -4.04274950e-028 2.26352156e-032 0.00000000e+000	C1 2.7500 C2 -4.5169 C3 -5.5039 C4 -2.4889 C5 -4.8429 C6 4.3577 C7 -1.7039 C8 0.0000 C9 0.0000 FLAECHE NR.	08177e-008 96088e-013 53634e-018 71975e-022 85060e-026 21702e-030 55795e-034 00000e+000
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9	2.14406930e-008 4.01486796e-013 -1.15749689e-016 -2.17404465e-020 4.76039865e-024 -4.04274950e-028 2.26352156e-032 0.00000000e+000 0.00000000e+000	C1 2.7500 C2 -4.5169 C3 -5.5039 C4 -2.4886 C5 -4.8428 C6 4.3577 C7 -1.7039 C8 0.0000 C9 0.0000 FLAECHE NR.	08177e-008 96088e-013 53634e-018 71975e-022 85060e-026 21702e-030 55795e-034 00000e+000
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9	2.14406930e-008 4.01486796e-013 -1.15749689e-016 -2.17404465e-020 4.76039865e-024 -4.04274950e-028 2.26352156e-032 0.00000000e+000 0.00000000e+000	C1 2.7500 C2 -4.5169 C3 -5.5039 C4 -2.4886 C5 -4.8428 C6 4.3577 C7 -1.7039 C8 0.0000 C9 0.0000 FLAECHE NR. K 0.000 C1 4.617	08177e-008 96088e-013 53634e-018 71975e-022 85060e-026 21702e-030 55795e-034 00000e+000 00000e+000
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 FLAI	2.14406930e-008 4.01486796e-013 -1.15749689e-016 -2.17404465e-020 4.76039865e-024 -4.04274950e-028 2.26352156e-032 0.00000000e+000 0.00000000e+000	C1 2.7500 C2 -4.5169 C3 -5.5039 C4 -2.4886 C5 -4.8428 C6 4.3577 C7 -1.7039 C8 0.0000 C9 0.0000 FLAECHE NR. K 0.000 C1 4.617	08177e-008 96088e-013 53634e-018 71975e-022 85060e-026 21702e-030 55795e-034 00000e+000
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 FLAI	2.14406930e-008 4.01486796e-013 -1.15749689e-016 -2.17404465e-020 4.76039865e-024 -4.04274950e-028 2.26352156e-032 0.000000000e+000 0.00000000e+000	C1 2.7500 C2 -4.5169 C3 -5.5039 C4 -2.4889 C5 -4.8429 C6 4.3577 C7 -1.7039 C8 0.0000 C9 0.0000 FLAECHE NR. K 0.000 C1 4.617 C2 -1.454	08177e-008 96088e-013 53634e-018 71975e-022 85060e-026 21702e-030 55795e-034 00000e+000 00000e+000
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 FLAI	2.14406930e-008 4.01486796e-013 -1.15749689e-016 -2.17404465e-020 4.76039865e-024 -4.04274950e-028 2.26352156e-032 0.000000000e+000 0.00000000e+000 ECHE NR. 10 0.0000 4.04801375e-008 3.59502309e-013 -4.82739756e-017	C1 2.7500 C2 -4.5169 C3 -5.5039 C4 -2.4889 C5 -4.8428 C6 4.3577 C7 -1.7039 C8 0.0000 C9 0.0000 FLAECHE NR. K 0.000 C1 4.617 C2 -1.454 C3 5.337	08177e-008 96088e-013 53634e-018 71975e-022 85060e-026 21702e-030 55795e-034 00000e+000 32 0 74725e-009 28945e-013 66031e-018
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 FLAI	2.14406930e-008 4.01486796e-013 -1.15749689e-016 -2.17404465e-020 4.76039865e-024 -4.04274950e-028 2.26352156e-032 0.000000000e+000 0.0000000e+000 ECHE NR. 10 0.0000 4.04801375e-008 3.59502309e-013 -4.82739756e-017 -2.12222071e-021	C1 2.7500 C2 -4.5169 C3 -5.5039 C4 -2.4889 C5 -4.8428 C6 4.3577 C7 -1.7039 C8 0.0000 C9 0.0000 FLAECHE NR. K 0.000 C1 4.617 C2 -1.454 C3 5.337 C4 -1.051	08177e-008 96088e-013 53634e-018 71975e-022 85060e-026 21702e-030 55795e-034 00000e+000 32 0 74725e-009 28945e-013 66031e-018 72907e-022
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 FLAI	2.14406930e-008 4.01486796e-013 -1.15749689e-016 -2.17404465e-020 4.76039865e-024 -4.04274950e-028 2.26352156e-032 0.000000000e+000 0.00000000e+000 ECHE NR. 10 0.0000 4.04801375e-008 3.59502309e-013 -4.82739756e-017	C1 2.7500 C2 -4.5169 C3 -5.5039 C4 -2.4889 C5 -4.8428 C6 4.3577 C7 -1.7039 C8 0.0000 C9 0.0000 FLAECHE NR. K 0.000 C1 4.617 C2 -1.454 C3 5.337 C4 -1.051 C5 1.132	08177e-008 96088e-013 53634e-018 71975e-022 85060e-026 21702e-030 55795e-034 00000e+000 32 0 74725e-009 28945e-013 66031e-018 72907e-022 62775e-027
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 FLAI K C1 C2 C3 C4 C5	2.14406930e-008 4.01486796e-013 -1.15749689e-016 -2.17404465e-020 4.76039865e-024 -4.04274950e-028 2.26352156e-032 0.000000000e+000 0.0000000e+000 ECHE NR. 10 0.0000 4.04801375e-008 3.59502309e-013 -4.82739756e-017 -2.12222071e-021 3.16153319e-025	C1 2.7500 C2 -4.5169 C3 -5.5039 C4 -2.4889 C5 -4.8428 C6 4.3577 C7 -1.7039 C8 0.0000 C9 0.0000 FLAECHE NR. K 0.000 C1 4.617 C2 -1.454 C3 5.337 C4 -1.051 C5 1.132 C6 2.908	08177e-008 96088e-013 53634e-018 71975e-022 85060e-026 21702e-030 55795e-034 00000e+000 32 0 74725e-009 28945e-013 66031e-018 72907e-022 62775e-027 28821e-032
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 FLAI K C1 C2 C3 C4 C5 C6	2.14406930e-008 4.01486796e-013 -1.15749689e-016 -2.17404465e-020 4.76039865e-024 -4.04274950e-028 2.26352156e-032 0.000000000e+000 0.0000000e+000 ECHE NR. 10 0.0000 4.04801375e-008 3.59502309e-013 -4.82739756e-017 -2.12222071e-021 3.16153319e-025 -1.24031349e-029	C1 2.7500 C2 -4.5169 C3 -5.5039 C4 -2.4889 C5 -4.8429 C6 4.3577 C7 -1.7039 C8 0.0000 C9 0.0000 FLAECHE NR. K 0.000 C1 4.617 C2 -1.454 C3 5.337 C4 -1.051 C5 1.132 C6 2.908	08177e-008 96088e-013 53634e-018 71975e-022 85060e-026 21702e-030 55795e-034 00000e+000 32 0 74725e-009 28945e-013 66031e-018 72907e-022 62775e-027
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 FLAI K C1 C2 C3 C4 C5 C6	2.14406930e-008 4.01486796e-013 -1.15749689e-016 -2.17404465e-020 4.76039865e-024 -4.04274950e-028 2.26352156e-032 0.000000000e+000 0.0000000e+000 ECHE NR. 10 0.0000 4.04801375e-008 3.59502309e-013 -4.82739756e-017 -2.12222071e-021 3.16153319e-025 -1.24031349e-029 1.72585585e-034	C1 2.7500 C2 -4.5169 C3 -5.5039 C4 -2.4886 C5 -4.8428 C6 4.3577 C7 -1.7039 C8 0.0000 C9 0.0000 FLAECHE NR. K 0.000 C1 4.617 C2 -1.454 C3 5.337 C4 -1.051 C5 1.132 C6 2.908 C7 -9.473	08177e-008 96088e-013 53634e-018 71975e-022 85060e-026 21702e-030 55795e-034 00000e+000 32 0 74725e-009 28945e-013 66031e-018 72907e-022 62775e-027 28821e-032
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 FLAI K C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7	2.14406930e-008 4.01486796e-013 -1.15749689e-016 -2.17404465e-020 4.76039865e-024 -4.04274950e-028 2.26352156e-032 0.000000000e+000 0.00000000e+000 ECHE NR. 10 0.0000 4.04801375e-008 3.59502309e-013 -4.82739756e-017 -2.12222071e-021 3.16153319e-025 -1.24031349e-029 1.72585585e-034 0.00000000e+000	C1 2.7500 C2 -4.5169 C3 -5.5039 C4 -2.4886 C5 -4.8428 C6 4.3577 C7 -1.7039 C8 0.0000 C9 0.0000 FLAECHE NR. K 0.000 C1 4.617 C2 -1.454 C3 5.337 C4 -1.051 C5 1.132 C6 2.908 C7 -9.473 C8 0.000	08177e-008 96088e-013 53634e-018 71975e-022 85060e-026 21702e-030 55795e-034 00000e+000 32 0 74725e-009 28945e-013 66031e-018 72907e-022 62775e-027 28821e-032 35184e-037 00000e+000
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 FLAI K C1 C2 C3 C4 C5 C6	2.14406930e-008 4.01486796e-013 -1.15749689e-016 -2.17404465e-020 4.76039865e-024 -4.04274950e-028 2.26352156e-032 0.000000000e+000 0.0000000e+000 ECHE NR. 10 0.0000 4.04801375e-008 3.59502309e-013 -4.82739756e-017 -2.12222071e-021 3.16153319e-025 -1.24031349e-029 1.72585585e-034	C1 2.7500 C2 -4.5169 C3 -5.5039 C4 -2.4886 C5 -4.8428 C6 4.3577 C7 -1.7039 C8 0.0000 C9 0.0000 FLAECHE NR. K 0.000 C1 4.617 C2 -1.454 C3 5.337 C4 -1.051 C5 1.132 C6 2.908 C7 -9.473 C8 0.000	08177e-008 96088e-013 53634e-018 71975e-022 85060e-026 21702e-030 55795e-034 00000e+000 32 0 74725e-009 28945e-013 66031e-018 72907e-022 62775e-027 28821e-032 35184e-037

Tabelle 2 (Fortsetzung)

TT.A	ECH	F.	NR.	. 4	1	1

K	0.0000
C1	-1.74774919e-009
C2	3.60065638e-015
C3	-6.33371869e-019
C4	-2.58752868e-023
C5	-1.29026764e-027
C6	4.06422380e-032
C7	-2.03413277e-036
C8	0.00000000e+000
C9	0.00000000e+000

FLAECHE NR. 43

ĸ	0.0000
C1	-1.52776855e-009
C2	3.99966157e-014
C3	-3.59152071e-019
C4	-2.46490776e-023
C5	2.62578515e-028
C6	9.94510225e-032
C7	-1.17559041e-036
C8	0.00000000e+000
C9	0.00000000e+000

FLAECHE NR. 45

K	0.0000
C1	-6.79036688e-009
C2	-4.98113790e-014
C3	2.59739233e-018
C4	-5.22422066e-023
C5	1.38345858e-028
C6	-9.60600374e-033
C7	4.93449545e-037
C8	0.00000000e+000
C9	0.00000000e+000

FLAECHE NR. 46

K	0.0000
Cl	-1.23311338e-009
C2	9.47803783e-014
C3	-6.59387651e-020
C4	-4.20864177e-023
C5	-4.65343524e-028
C6	-7.27238546e-033
C7	5.62850375e-037
C8	0.00000000e+000
C9	0.00000000e+000

FLAECHE NR. 48

K	0.0000
C1	2.98238360e-010
C2	-6.63488568e-014
C3	8.08884615e-018
C4	-1.56791602e-022
C5	-6.64400102e-029
¢6	3.42882241e-032
C7	-1.87278246e-037
C8	0.0000000e+000
C9	0.00000000e+000

Patentansprüche

5

 Projektionsobjektiv zur Abbildung eines in der Objektebene des Projektionsobjektivs angeordneten Musters in eine Bildebene des Projektionsobjektivs mit Ultraviolettlicht einer vorgegeben Arbeitswellenlänge, das Projektionsobjektiv mit:

einer Vielzahl von optischen Elementen, die entlang einer optischen Achse angeordnet sind; und

einer mit Abstand vor der Bildebene angeordneten Systemblende (5) mit einem Blendendurchmesser;

wobei die der Bildebene nächste optische Gruppe mit Brechkraft eine Plankonvexgruppe (34) mit einer im wesentlichen sphärischen Eintrittsfläche und einer im wesentlichen ebenen Austrittsfläche ist; und

wobei die Plankonvexgruppe (34) einen Durchmesser hat, der mindestens 50% des Blendendurchmessers beträgt.

20

- Projektionsobjektiv nach Anspruch 1, bei dem die Plankonvexgruppe durch eine einzige, vorzugsweise einstückige Plankonvexlinse (34) gebildet ist.
- 25 3. Projektionsobjektiv nach Anspruch 1 oder 2, bei dem zwischen der Systemblende (5) und der Bildebene (3) nur Linsen (32, 33, 34) mit positiver Brechkraft angeordnet sind, gegebenenfalls in Kombination mit mindestens einer planparallelen Platte.
- 30 4. Projektionsobjektiv nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem zwischen der Systemblende (5) und der Bildebene (3), insbesondere zwischen Systemblende und Plankonvexgruppe

PCT/EP02/04846

- (34), mindestens eine bikonvexe Positivlinse angeordnet ist, vorzugsweise zwei bikonvexe Positivlinsen (32, 33).
- 5. Projektionsobjektiv nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem eine zwischen Systemblende (5) und Bildebene (3) angeordnete letzte Linsengruppe (LG7) maximal vier optische Elemente mit Brechkraft aufweist, vorzugsweise nur drei Linsen (32, 33, 34).
- 10 6. Projektionsobjektiv nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem eine zwischen Systemblende (5) und Bildebene (3) angeordnete letzte Linsengruppe eine Brennweite hat, die weniger als 20%, insbesondere weniger als 15% der Baulänge des Projektionsobjektivs beträgt.

15

7. Projektionsobjektiv nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem ein Abstand zwischen der Systemblende und der Bildebene (3) weniger als 25% der Baulänge und/oder weniger als 95% des Blendendurchmesser beträgt.

- 8. Projektionsobjektiv nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem es sich um ein rein refraktives Projektionsobjektiv (1) handelt.
- 25 9. Projektionsobjektiv nach Anspruch 7, bei dem es sich um ein Ein-Taillen-System mit einem objektnahen Bauch (6), einem bildnahen Bauch (8) und einer dazwischenliegenden Taille (7) handelt.
- 10. Projektionsobjektiv nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 30 das für eine Arbeitswellenlänge von 193nm ausgelegt ist.

11. Projektionsobjektiv nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem alle transparenten optischen Elemente aus dem gleichen Material gefertigt sind, insbesondere aus synthetischem Quarzglas.

5

- 12. Projektionsobjektiv nach einem der vorhergehenden Ansprüche, das eine bildseitige numerische Apertur NA ≥ 0,85 hat, wobei vorzugsweise NA ≥ 1 ist.
- 13. Projektionsobjektiv nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem ein bildseitiger Arbeitsabstand weniger als das Vierfache der Arbeitswellenlänge beträgt, wobei der Arbeitsabstand vorzugsweise kleiner als die Arbeitswellenlänge ist und insbesondere weniger als die Hälfte der Arbeitswellenlänge beträgt.
 - 14. Projektionsobjektiv nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der Bildfelddurchmesser größer als 10mm, insbesondere größer als 20mm ist und/oder bei dem der Bildfelddurchmesser mehr als 1%, insbesondere mehr als 1,5% der Baulänge des Projektionsobjektivs und/oder mehr als 1%, insbesondere mehr als 5% des größten Linsendurchmessers beträgt.
- 15. Projektionsobjektiv nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 25 bei dem zwischen Systemblende (5) und Bildebene (3)
 mindestens eine doppelt-asphärische Linse (32) angeordnet ist,
 die vorzugsweise als Bikonvexlinse ausgebildet ist.
- 16. Projektionsobjektiv nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 30 bei dem die letzte optische Fläche vor der Systemblende (5) und

15

20

25

30

die erste optische Fläche nach der Systemblende asphärisch sind, vorzugsweise mit von der Blende wegweisenden Krümmungen.

- 17. Projektionsobjektiv nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 5 bei dem in einem Nahbereich vor der Systemblende (5), insbesondere unmittelbar vor der Systemblende, mindestens eine Meniskuslinse (30, 31) mit objektwärts gerichteten Konkavflächen angeordnet ist.
- 10 18. Projektionsobjektiv nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem mindestens eine Meniskusgruppe mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Meniskuslinsen (30, 31) mit objektseitigen Konkavflächen im Nahbereich der Systemblende (5), insbesondere unmittelbar vor der Systemblende angeordnet ist.

 Projektionsobjektiv nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem im Nahbereich vor der Systemblende (5) eine Positiv-Negativ-Meniskengruppe mit zwei Meniskuslinsen (30, 31)

angeordnet ist, deren Linsenflächen objektseitig konkav sind.

20. Projektionsobjektiv nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem zwischen der Taille (7) und der Bildebene (3) durch Einschnürung des Strahldurchmessers eine Hilfstaille (9) vorliegt, die vorzugsweise im Nahbereich vor der Systemblende (5) angeordnet ist.

21. Projektionsobjektiv nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem zwischen der Taille (7) und der Systemblende (5) mindestens eine Meniskuslinse (25, 26) mit negativer Brechkraft und bildwärts gerichteten Konkavflächen angeordnet ist.

PCT/EP02/04846

- 22. Projektionsobjektiv nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem zwischen der Taille (7) und der Systemblende (5) eine Meniskengruppe mindestens zwei Meniskuslinsen (25, 26) mit negativer Brechkraft und bildwärts gerichteten Konkavflächen angeordnet ist, wobei vorzugsweise die Brechkraft des objektseitigen Meniskus dieser Meniskengruppe mindestens 30% größer ist als die Brechkraft einer darauffolgenden Meniskuslinse (26) der Meniskengruppe.
- 10 23. Projektionsobjektiv nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem zwischen der Taille (7) und der Systemblende (5) in der Nähe der Taille mindestens eine Positiv-Meniskuslinse (23, 24) mit objektseitiger Konkavfläche angeordnet ist.
- Projektionsobjektiv nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem zwischen der Taille (7) und der Systemblende (5) in dieser Reihenfolge mindestens eine Meniskuslinse (23, 24) mit objektseitiger Konkavfläche und darauffolgend mindestens eine Meniskuslinse (25, 26) mit bildseitiger Konkavfläche angeordnet ist, wobei vorzugsweise die mindestens eine Meniskuslinse mit objektseitiger Konkavfläche positive Brechkraft und die mindestens eine Meniskuslinse mit bildseitiger Konkavfläche negative Brechkraft hat.
- 25 25. Projektionsobjektiv nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei im Bereich der Taille (7) eine Negativgruppe mit mindestens zwei Negativlinsen (20, 21, 22) angeordnet ist, wobei die Negativgruppe vorzugsweise mindestens drei aufeinanderfolgende Negativlinsen aufweist.

30

WO 03/077036

5

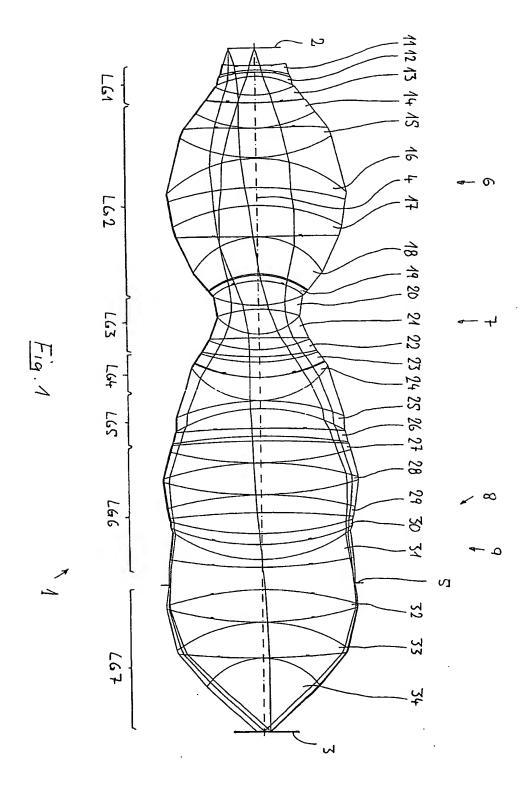
26. Projektionsobjektiv nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem eine der Objektebene (2) folgende erste Linsengruppe

30

Platte.

- (LG1) mindestens zwei, vorzugsweise drei oder mehr Negativlinsen (11, 12, 13) aufweist.
- 27. Projektionsobjektiv nach Anspruch 26, bei dem in der ersten Linsengruppe (LG1) mindestens eine der auf die Objektebene folgenden ersten vier optischen Flächen asphärisch ist, wobei vorzugsweise in der ersten Linsengruppe mindestens zwei optische Flächen asphärisch sind.
- 10 28. Projektionsobjektiv nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem im Bereich großer Strahldurchmesser im Nahbereich der Objektebene (2) mindestens eine Meniskuslinse (16) mit positiver Brechkraft und bildseitiger Konkavfläche angeordnet ist.
- 15 29. Projektionsobjektiv nach Anspruch 28, bei dem die zur Bildebene gerichtete konvexe Fläche der Meniskuslinse (16) einen Radius hat, der kleiner als 50% der Baulänge des Projektionsobjektivs ist.
- 30. Projektionsobjektiv zur obskurationsfreien Abbildung eines in der Objektebene des Projektionsobjektivs angeordneten Musters in eine Bildebene des Projektionsobjektivs mit Ultraviolettlicht einer vorgegeben Arbeitswellenlänge, das Projektionsobjektiv mit: einer Vielzahl von optischen Elementen, die entlang einer optischen Achse angeordnet sind; und
- einer mit Abstand vor der Bildebene (3) angeordneten Systemblende (5);
 wobei zwischen der Systemblende (5) und der Bildebene (3) nur Linsen (32, 33, 34) mit positiver Brechkraft angeordnet sind, gegebenenfalls zusätzlich zu mindestens einer planparallelen

- 31. Projektionsobjektiv zur Abbildung eines in der Objektebene der Projektionsobjektivs angeordneten Musters in eine Bildebene der Projektionsobjektivs mit Ultraviolettlicht einer vorgegeber Arbeitswellenlänge, das Projektionsobjektiv mit:
- einer Vielzahl von optischen Elementen, die entlang eine optischen Achse angeordnet sind; und
 - einer mit Abstand vor der Bildebene (3) angeordneter Systemblende (5);
- wobei unmittelbar vor der Systemblende mindestens eine Meniskusgruppe mit mindestens zwei aufeinanderfolgender Meniskuslinsen (30, 31) mit objektseitigen Konkavflächer angeordnet ist.
- 32. Projektionsobjektiv nach Anspruch 31, bei dem die Meniskusgruppe eine Positiv-Negativ-Meniskengruppe mit zwe Meniskuslinsen (30, 31) ist, deren Linsenflächen objektseitig konkav sind.



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intertional Application No PCT/EP 02/04846

A. CLASSII IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER G03F7/20						
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC							
	SEARCHED						
	cumentation searched (classification system followed by classification G03F	n symbols)					
Documentat	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched						
Electronic d	ata base consulted during the International search (name of data base	e and, where practical, search terms used)					
EPO-In	ternal						
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	vant passages	Relevant to claim No.				
X	WO 01 51979 A (ZEISS CARL) 19 July 2001 (2001-07-19) figure 3; table 2		1,2,4,7				
X	WO 01 65296 A (NIPPON KOGAKU KK) 7 September 2001 (2001-09-07) abstract; figure 13; table 1		1,2,4				
X	US 2002/005938 A1 (OMURA YASUHIRO 17 January 2002 (2002-01-17)		1-3, 8-11, 17-21, 25-29				
	paragraph '0114! - paragraph '01 figure 9; table 3	17!;					
Х	EP 1 061 396 A (CANON KK) 20 December 2000 (2000-12-20) abstract; figures 70,73,82	·	30				
	-	/					
	ther documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	In annex.				
 Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "Step document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the creation or charge or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to be considered to the comment is taken alone document is combined with one or more other such documents is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family 							
	Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 1 1 02 03						
	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2	Authorized officer					
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Daffner, M					

Form PCT//SA/210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interional Application No PCT/EP 02/04846

•	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	<u> </u>
ategory *	Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2002/024741 A1 (ISHII HIROYUKI ET AL) 28 February 2002 (2002-02-28) abstract; figures 5,7	30
X	US 6 008 884 A (HAYASHI KIYOSHI ET AL) 28 December 1999 (1999-12-28) abstract; figure 2	31,32
X	US 5 986 824 A (MERCADO ROMEO I) 16 November 1999 (1999-11-16) abstract; figure 2A	31,32

The International Searching Authority has determined that this international application contains multiple (groups of) inventions, namely:

1. Claims: 1-29

1.1. Claims: 1-6

Projection lens with, closest to the image plane, a plano-convex group, the diameter of which is at least 50% of the diameter of the shutter, wherein

(a) the arrangement of the lenses between the system shutter and the image plane is defined.

1.2. Claims: 7, 8, 9

Projection lens with, closest to the image plane, a plano-convex group, the diameter of which is at least 50% of the diameter of the shutter, wherein

(b) the design of the lens is specified as purely refractive and as a one-waist system with a spacing between the system shutter and the image plane which is less than 25% of the overall length.

1.3. Claims: 10-14

Projection lens with, closest to the image plane, a plano-convex group, the diameter of which is at least 50% of the diameter of the shutter, wherein

(c) the working wavelength, glass type, numerical aperture, working distance and image field diameter are defined.

1.4. Claims: 15, 16

Projection lens with, closest to the image plane, a plano-convex group, the diameter of which is at least 50% of the diameter of the shutter, wherein

(d) between the system shutter and the image plane a lens is made aspherical.

1.5. Claims: 17-19, 21-25

Projection lens with, closest to the image plane, a plano-convex group, the diameter of which is at least 50% of the shutter diameter, wherein

(e) meniscus lenses are arranged in front of the system shutter or between the waist and the system shutter.

1.6. Claim: 20

Projection lens with, closest to the image plane, a plano-convex group, the diameter of which is at least 50% of the diameter of the shutter, wherein

(f) the design is specified as a two-waist system with a waist and an auxiliary waist.

1.7. Claims: 26-29

Projection lens with, closest to the image plane, a plano-convex group, the diameter of which is at least 50% of the diameter of the shutter, wherein

(g) the lens groups adjacent to the object plane are defined.

2. Claim: 30

Projection lens for obscuration-free depiction with ultra-violet light, there being arranged between the system shutter and the image plane only lenses having a positive refractive index.

3. Claims: 31, 32

Projection lens, there being arranged directly in front of the system shutter at least one meniscus group having at least two successive meniscus lenses with concave surfaces on the object side.

Please note that all the inventions specified under point 1, though not necessarily linked by a common inventive concept, could be searched in full without entailing effort that would have justified an additional search fee.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

tnter onal Application No
PCT/EP 02/04846

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
WO 0151979	A	19-07-2001	AU WO EP WO US	2875301 0155767 1247132 0151979 2002012100 2001043391	A2 A2 A2 A1	24-07-2001 02-08-2601 09-10-2002 19-07-2001 31-01-2002 22-11-2001
WO 0165296	Α	07-09-2001	EP WO	1191378 0165296		27-03-2002 07-09-2001
US 2002005938	A1	17-01-2002	JP	2001343582	Α	14-12-2001
EP 1061396	A	20-12-2000	JP JP JP JP EP	2000352666 2000352667 2000356742 2000356743 1061396	A A A	19-12-2000 19-12-2000 26-12-2000 26-12-2000 20-12-2000
US 2002024741	A1	28-02-2002	JP	2001228401	A	24-08-2001
US 6008884	A	28-12-1999	JP DE	11006957 19818444		12-01-1999 29-10-1998
US 5986824	Α	16-11-1999	NONE			

PCT/EP 02/04846

A. KLASSIF IPK 7	A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 G03F7/20					
	ernstionalen Patentkiassifikstion (IPK) oder nach der nationalen Klass	Mikation und der IPK	·			
		MARGON WILL ON THE				
	RCHIERTE GEBIETE ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbolo	9)				
IPK 7	G03F	•				
Recherchien	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow	eit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen			
Während de	r Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	me der Datenbank und evti, verwandete S	Suchbegrifie)			
EPO-In	ternal _.					
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN					
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.			
Х	WO 01 51979 A (ZEISS CARL) 19. Juli 2001 (2001-07-19) Abbildung 3; Tabelle 2		1,2,4,7			
X	WO 01 65296 A (NIPPON KOGAKU KK) 7. September 2001 (2001-09-07) Zusammenfassung; Abbildung 13; Ta	belle 1	1,2,4			
X	US 2002/005938 A1 (OMURA YASUHIRO 17. Januar 2002 (2002-01-17))	1-3, 8-11, 17-21, 25-29			
	Absatz '0114! - Absatz '0117!; A 9; Tabelle 3	bbildung				
X	EP 1 061 396 A (CANON KK) 20. Dezember 2000 (2000-12-20) Zusammenfassung; Abbildungen 70,7	3,82 /—	30			
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu	X Siehe Anhang Patentfamilie				
*Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : *A' Veröffentlichung, die den alligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht eis besondere bedeutsam anzusehen ist der nicht eis besondere bedeutsam anzusehen ist Anmeide an veröffentlicht worden ist und mit der Anmeide an veröffentlicht worden ist "E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeide ander veröffentlicht worden ist "Veröffentlichung veröffentlicht gelegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegende Prinzips oder der ihr zugrundeliegende "Veröffentlichung, die geelgnet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelnaft erschienen zu lassen, oder durch die des Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genamten Veröffentlichungsdatum einer Tätigkeit beruhend betrachtet ausgeführt) *O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Profifentlichung, die vor dem internationalen Anmeidedatum, aber nach dem Prioritätsdatum veröffentlichung, die anch dem internationalen Anmeidedatum veröffentlichung, die seinem unz mit verstandis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Prinzips zugrundeliegenden P						
	Abschlusses der internationalen Recherche 29. Januar 2003	1 1.: 02.03				
	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentami, P.B. 5818 Patentiaan 2	Bevolimächtigter Bedlensteter				
Europäiscres Patemann, P.B. 3816 Patemaan 2 NL — 2280 HV Fillywijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016 Daffner, M						

PCT/EP 02/04846

C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	FCI/EF UZ	, , , , , , ,
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, sowelt erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	nenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 2002/024741 A1 (ISHII HIROYUKI ET AL) 28. Februar 2002 (2002-02-28) Zusammenfassung; Abbildungen 5,7		30
x	US 6 008 884 A (HAYASHI KIYOSHI ET AL) 28. Dezember 1999 (1999-12-28) Zusammenfassung; Abbildung 2		31,32
X	US 5 986 824 A (MERCADO ROMEO I) 16. November 1999 (1999-11-16) Zusammenfassung; Abbildung 2A		31,32
	•		
	·		
	ASA/210 (Fortsetzung vor. Blatt 2) (Juli 1992)		

Feld I Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)
·
Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:
Ansprüche Nr. weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich
well sie sich auf Gegenstalte beziehen, zu Gelen Gemeine die Behonde hier verbilichtet ist het bien.
$ \cdot $
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u> </u>
2. Ansprüche Nr.
well sie sich auf Telle der Internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich
•
ļ ,
3. Ansprüche Nr. weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.
i
Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)
Die Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält
siehe Zusatzblatt
1. V Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.
2. Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtlertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
·
3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die
Ansprüche Nr.
<u> </u>
4. Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchengebühren zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen er-
taßt:
•
Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.
Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahrt.
Die Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

4.

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:

- 1. Ansprüche: 1-29
 - 1.1. Ansprüche: 1-6
 Projektionsobjektiv mit einer der Bildebene nächst gelegenen Plankonvexgruppe deren Durchmesser mindestens 50% des Blendendurchmessers beträgt, wobei (a) die Anordnung der Linsen zwischen Systemblende und Bildebene definiert wird.
 - 1.2. Ansprüche: 7,8,9
 Projektionsobjektiv mit einer der Bildebene nächst gelegenen Plankonvexgruppe deren Durchmesser mindestens 50% des Blendendurchmessers beträgt, wobei (b) die Bauform des Objektives als rein refraktiv und Ein-Taillensystem festgelegt wird mit einem Abstand zwischen der Systemblende und der Bildebene der weniger als 25 % der Baulänge beträgt.
 - 1.3. Ansprüche: 10-14
 Projektionsobjektiv mit einer der Bildebene nächst gelegenen Plankonvexgruppe deren Durchmesser mindestens 50% des Blendendurchmessers beträgt, wobei (c) die Arbeitswellenlänge, Glasart, numerische Apertur, Arbeitsabstand und Bildfelddurchmesser definiert werden.
 - 1.4. Ansprüche: 15,16
 Projektionsobjektiv mit einer der Bildebene nächst gelegenen Plankonvexgruppe deren Durchmesser mindestens 50% des Blendendurchmessers beträgt, wobei (d) zwischen Systemblende und Bildebene eine Linse asphärisiert wird.
 - 1.5. Ansprüche: 17-19,21-25
 Projektionsobjektiv mit einer der Bildebene nächst gelegenen Plankonvexgruppe deren Durchmesser mindestens 50% des Blendendurchmessers beträgt, wobei (e) vor der Systemblende bzw. zwischen Taille und Systemblende Meniskuslinsen angeordnet sind.
 - 1.6. Anspruch : 20
 Projektionsobjektiv mit einer der Bildebene nächst gelegenen Plankonvexgruppe deren Durchmesser mindestens 50% des Blendendurchmessers beträgt, wobei

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

- (f) die Bauform als Zwei Taillen System mit Taille und Hilfstaille festgelegt wird.
- 1.7. Ansprüche: 26-29
 Projektionsobjektiv mit einer der Bildebene nächst gelegenen Plankonvexgruppe deren Durchmesser mindestens 50% des Blendendurchmessers beträgt, wobei (g) die der Objektebene benachbarten Linsengruppen definiert werden.
- 2. Anspruch: 30

Projektionsobjektiv zur obskurationsfreien Abbildung mit Ultraviolettlicht wobei zwischen der Systemblende und der Bildebene nur Linsen positiver Brechkraft angeordnet sind.

3. Ansprüche: 31,32

Projektionsobjektiv, wobei unmittelbar vor der Systemblende mindestens eine Meniskusgruppe mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Meniskuslinsen mit objektseitigen Konkavflächen angeordnet ist.

Bitte zu beachten daß für alle unter Punkt 1 aufgeführten Erfindungen, obwohl diese nicht unbedingt durch ein gemeinsames erfinderisches Konzept verbunden sind, ohne Mehraufwand der eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, eine vollständige Recherche durchgeführt werden konnte.

Angaben zu Veröffentlich

Imponates Aktenzeichen
PCT/EP 02/04846

Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokument					Mitglied(er) der Patentfamilie	r Datum der Veröffentlichung	
WO	0151979	Α	19-07-2001	AU	2875301	A	24-07-2001
				WO	0155767	A2	02-08-2001
				- EP	1247132		09-10-2002
			-	WO	0151979	A2	19-07-2001
				US	2002012100		31-01-2002
				US	2001043391	A1	22-11-2001
WO	0165296	Α	07-09-2001	EP	1191378	Al	27-03-2002
				WO	0165296	A1	07-09-2001
US	2002005938	A1	17-01-2002	JP	2001343582	Α	14-12-2001
EP	1061396	A	20-12-2000	JP	2000352666	Α	19-12-2000
				JP	2000352667	Α	19-12-2000
				JP	2000356742	Α	26-12-2000
				JP	2000356743	Α	26-12-2000
				EP	1061396	A2	20-12-2000
US	2002024741	A1	28-02-2002	JP	2001228401	Α	24-08-2001
US	6008884	Α	28-12-1999	JP	11006957	A	12-01-1999
				DE	19818444	A1	29-10-1998
US	5986824	A	16-11-1999	KEINE			